

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of

Takamiya, Shuichi

Group Art Unit:

Application No.:

Examiner:

Filing Date: March 25, 2004

Confirmation No.:

Title: Method for Making Lithographic Printing Plate

SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following priority foreign application(s) in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed.

Country: Japan

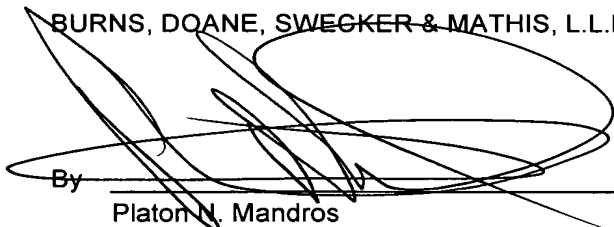
Patent Application No(s): 2003-090636

Filed: March 28, 2003

In support of this claim, enclosed is a certified copy(ies) of said foreign application(s). Said prior foreign application(s) is referred to in the oath or declaration. Acknowledgment of receipt of the certified copy(ies) is requested.

Respectfully submitted,

BURNS, DOANE, SWECKER & MATHIS, L.L.P.

By 

Platon N. Mandros

Registration No. 22,124

P.O. Box 1404
Alexandria, Virginia 22313-1404
(703) 836-6620

Date: March 25, 2004

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 9 0 6 3 6
Application Number:

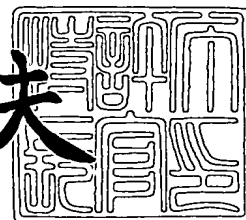
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 0 9 0 6 3 6]

出 願 人 富士写真フイルム株式会社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 9 月 1 8 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 7 6 7 5 8

【書類名】 特許願

【整理番号】 Y1J0984

【提出日】 平成15年 3月28日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03F 7/30

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻 4 0 0 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 高宮 周一

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100059959

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 稔

【選任した代理人】

【識別番号】 100067013

【弁理士】

【氏名又は名称】 大塚 文昭

【選任した代理人】

【識別番号】 100082005

【弁理士】

【氏名又は名称】 熊倉 禎男

【選任した代理人】

【識別番号】 100065189

【弁理士】

【氏名又は名称】 宍戸 嘉一

【選任した代理人】

【識別番号】 100074228

【弁理士】

【氏名又は名称】 今城 俊夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100084009

【弁理士】

【氏名又は名称】 小川 信夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100082821

【弁理士】

【氏名又は名称】 村社 厚夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100086771

【弁理士】

【氏名又は名称】 西島 孝喜

【選任した代理人】

【識別番号】 100084663

【弁理士】

【氏名又は名称】 箱田 篤

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008604

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 平版印刷版の製版方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 支持体上に、モノマー中にキシレノールを含むノボラック樹脂と、赤外線吸収染料とを含有する画像記録層を設けた感熱性ポジ型平版印刷版を赤外線露光後、アニオン界面活性剤及び両性界面活性剤からなる群から選ばれる少なくとも 1 種を含有するアルカリ現像処理液で現像することを特徴とする、平版印刷版の製版方法。

【請求項 2】 該アニオン界面活性剤が芳香族型アニオン界面活性剤であり、該両性界面活性剤がアミノ酸型両性界面活性剤である請求項 1 記載の平版印刷版の製版方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明はオフセット印刷マスターとして使用できるポジ型平版印刷版原版からの製版方法に関するものであり、特にコンピュータ等のデジタル信号から直接製版できるいわゆるダイレクト製版用のポジ型平版印刷版原版を用いた平版印刷版の製版方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年におけるレーザの発展は目ざましく、特に近赤外から赤外に発光領域を持つ固体レーザ・半導体レーザは高出力かつ小型の物が容易に入手できるようになっている。コンピュータ等のデジタルデータから直接製版する際の露光光源として、これらのレーザは非常に有用である。

【0003】

従来公知のダイレクト製版用の赤外線レーザ用ポジ型感光性画像形成材料においては、アルカリ水溶液可溶性樹脂として、ノボラック樹脂が用いられている。例えば、ノボラック樹脂等のフェノール性水酸基を有するアルカリ水溶液可溶性樹脂に、光を吸収して熱を発生する物質と、種々のオニウム塩、キノンジアジド

化合物類等のようなポジ型感光性化合物を添加したポジ型感光性画像形成材料が提示されていて（例えば、特許文献1参照。）、この材料では、該ポジ型感光性化合物が、画像部ではアルカリ水溶液可溶性樹脂の溶解性を実質的に低下させる溶解阻止剤として働き、非画像部では熱により溶解阻止能を発現しなくなり、現像により除去され得るようになって、画像が形成される。また、光を吸収して熱を発生する物質と、熱によりアルカリ水溶液可溶性が変化する樹脂とからなるポジ型感光性画像形成材料が提案されていて（例えば、特許文献2及び3参照。）、この材料では、画像部ではアルカリ水溶液溶解性が低く、非画像部では熱によりアルカリ水溶液可溶性が高くなり、現像により除去され得るようになって、画像が形成される。

【0004】

従来の平版印刷用原版において、ノボラック樹脂は、溶解阻止剤と強く相互作用するため、露光部と非露光部とで現像液に対する溶解性の差が大きくなること、インキ受容性に優れること等の理由から、特に好ましく用いられている。そして、赤外線レーザ用ポジ型感光性画像形成材料についても、同様の理由からノボラック樹脂を用いることが好ましい。さらに、ノボラック樹脂を含む画像形成材料から製版するあたって数々の技術が検討され、例えばアルカリ現像液中にヒドロトロピー剤としてアニオン界面活性剤、両性界面活性剤を含ませることが提案され（例えば、特許文献4参照。）、また、アルカリ現像液中に特定の両性界面活性剤を含ませることが提案されている（特許文献5参照。）。

【0005】

ところが、ノボラック樹脂を用いたポジ型感光性画像形成材料を熔融状態として適当な支持体上に塗布し、乾燥・固化し、感光層を形成することにより、平版印刷用原版を作製する場合、平版印刷用原版作製後の経時により、感度が低下するという経時安定性の問題があった。

そこで、感度と経時安定性が両立し、しかも製造適性に優れる画像形成材料が検討されており、その観点から、ノボラック樹脂を構成するモノマーとしてキシレノールを使用する感光性画像形成材料が提案されている（例えば、特許文献6参照。）。

【0006】

キシレノールをモノマー成分として含んだノボラック樹脂は、従来のノボラック樹脂と比較して、アルカリ水溶液に対する溶解性が低い。このような画像形成材料の非画像部は現像液中に溶出した後、不溶物を形成する傾向があり、現像処理を続けていくうちに、これらの不溶物が蓄積、凝集し現像カスとなり、現像処理を不安定にする要因となる。具体的には、これらの現像カスがプレート上に付着して画像に支障をきたしたり、現像処理浴中で沈殿・析出し、処理浴のメンテナンスに負担を生じるといった不都合を起こす。このような状況下、非画像部上に現像カス付着物があるまま、バーニング処理を施すと、残膜が炭化して印刷時の汚れとなる不都合もある。

よって、画像記録層成分に起因する不溶物による不都合を回避し、形成した画像部に欠陥を与えることなく、高鮮鋭で鮮明な画像を形成すること、特に、ドット部や細線などを含む精細な画像において、その高鮮鋭化、再現性の向上が要求されている。

【0007】

【特許文献1】

特開平7-285275号公報

【特許文献2】

国際公開第97/39894号パンフレット

【特許文献3】

欧州特許出願公開第0823327号明細書

【特許文献4】

欧州特許出願公開第908785号明細書

【特許文献5】

特開2002-72501号公報

【特許文献6】

特開2001-350261号公報

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、キシレノールをモノマー成分として組み込んだノボラック樹脂を含む画像記録材料からの製版にあたり、画像記録層成分に起因する現像カスの発生を抑え、安定した現像処理を可能にし、且つ高鮮鋭で鮮明な画像を形成し得る、製版方法を提供することである。

【0009】

【課題を解決するための手段】

本発明者は上記課題を達成するために鋭意研究を重ねた結果、キシレノールをモノマー成分として組み込んだノボラック樹脂を使用した画像記録材料を現像するときに、特定のアルカリ現像処理液を用いることにより、現像カスの発生を抑え、また、良好な画像形成ができることを見出し、本発明を完成するに至った。

従って本発明の製版方法は、支持体上に、モノマー中にキシレノールを含むノボラック樹脂と、赤外線吸収染料とを含有する画像記録層を設けた感熱性ポジ型平版印刷版を赤外線露光後、アニオン界面活性剤及び両性界面活性剤からなる群から選ばれる少なくとも1種を含有するアルカリ現像処理液で現像することを特徴とする。

本発明の好ましい実施態様として、現像液中の該アニオン界面活性剤が芳香族型アニオン界面活性剤から選択され、また、該両性界面活性剤がアミノ酸型両性界面活性剤から選択される。

【0010】

【発明の実施の形態】

以下、本発明を詳細に説明する。

先ず本発明に用いる、感熱性ポジ型平版印刷版について説明する。

本発明に用いる感熱性ポジ型平版印刷版（平版印刷版原版ともいう。）は、支持体上に、モノマー中にキシレノールを含むノボラック樹脂と、赤外線吸収染料とを含有する画像記録層（感熱層ともいう。）を設けたものである。

〔キシレノールモノマーを含むノボラック樹脂〕

本発明に用いる平版印刷版原版は、画像記録層の形成にモノマーとしてキシレノールを含有するノボラック樹脂（以下、適宜、キシレノール含有ノボラック樹脂と称する。）を含有する。該ノボラック樹脂は、フェノールとホルムアルデヒ

ドとを酸性触媒の存在下、常圧で合成する通常の反応経路で合成することができるが、出発物質であるモノマーとしてフェノール、クレゾールに加え、或いは、フェノール、クレゾールに代えてキシレノールを用いることを特徴とする。

【0011】

ノボラック樹脂中のキシレノールは、6つの異性体のうちのいずれの構造のものであってもよいが、安定性向上の観点からは融点が比較的高い3, 5-キシレノール、2, 3-キシレノール、2, 5-キシレノール、3, 4-キシレノールが好ましい。また、キシレノール含有ノボラック樹脂は、耐刷性向上効果を十分に示し且つ現像性を良好にする観点から、重量平均分子量が500～10000であることが好ましい。

【0012】

キシレノールモノマーの含有量には特に制限はなく、わずかでも含まれていれば経時安定性向上効果が認められ、キシレノールの含有量が増すに従って経時安定性の向上効果も改良する。平版印刷版原版の画像記録層を構成するアルカリ可溶性樹脂中のキシレノール含有ノボラック樹脂の割合をY質量%、該ノボラック樹脂中のキシレノールモノマーの含有量をX質量%としたとき、 $X \times Y$ は500以上($X \times Y \geq 500$)であることが好ましい。即ち、アルカリ可溶性樹脂の全てがこのキシレノール含有ノボラック樹脂である場合($Y = 100$ 質量%)、キシレノールは該ノボラック樹脂中に5質量%以上含有されることが効果の観点から好ましい。なお、キシレノール含有量が増加するに従い、現像性が低下する傾向も認められるものの、この場合には、現像剤の活性を調整することで、良好な画像形成を行うことができ、また、現像性が低下するにつれて耐刷性が向上する傾向もあるため、キシレノールの含有量は目的とする平版印刷版原版の特性に併せて適宜選択すればよい。

【0013】

上記キシレノール含有ノボラック樹脂は、平版印刷版原版の画像記録層を構成する全固形分中好ましくは10～99質量%、好ましくは15～95質量%、特に好ましくは20～90質量%の添加量で用いられる。画像記録層の耐久性及び感度の両面で上記の範囲が適当である。なお、後述の「キシレノール含有ノボラ

ック樹脂以外のアルカリ可溶性樹脂]を上記キシレノール含有ノボラック樹脂と混合したものをバインダーとして、画像記録層を得る場合、バインダー全体として、画像記録層の全固形分中の含有量が、前記範囲であることが望ましい。

【0014】

[キシレノール含有ノボラック樹脂以外のアルカリ可溶性樹脂]

上記特定のノボラック樹脂がバインダーとして必須であるが、その効果を損なわない範囲において、その他のアルカリ可溶性樹脂と混合して用いることもできる。上記ノボラック樹脂と混合して用いることができる他のアルカリ可溶性樹脂（以下、単に「他のアルカリ可溶性樹脂」という）としては、公知汎用の（キシレノールモノマーを含まない）ノボラック樹脂、フェノール変性キシレン樹脂、ポリヒドロキシスチレン、ポリハロゲン化ヒドロキシスチレン、特開昭51-34711号公報に開示されているようなフェノール性水酸基を有するアクリル樹脂、特開平2-866号公報に記載のスルホンアミド基を有するアクリル樹脂や、ウレタン系の樹脂等、種々のアルカリ可溶性の高分子化合物が挙げられる。

【0015】

併用可能な重量平均分子量が12,000以下程度の汎用ノボラック樹脂としては、従来公知のノボラック樹脂が挙げられ、例えばフェノールホルムアルデヒド樹脂、m-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、p-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、o-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、m-/p-混合クレゾールホルムアルデヒド樹脂、フェノール/クレゾール（m-、p-、o-またはm-/p-、m-/o-、o-/p-混合のいずれでもよい）混合ホルムアルデヒド樹脂など、クレゾールホルムアルデヒド樹脂等が挙げられる。

【0016】

ウレタン系の樹脂としては、特開昭63-124047号公報、同63-261350号公報、同63-287942号公報、同63-287943号公報、同63-287944号公報、同63-287946号公報、同63-287947号公報、同63-287948号公報、同63-287949号公報、特開平1-134354号公報、同1-255854号公報に記載されているものが好ましく用いられる。

【0017】

キシレノール含有ノボラック樹脂以外のアルカリ可溶性樹脂として、特に好ましくは、(a-1) フェノール性水酸基、(a-2) スルホンアミド基、(a-3) 活性イミド基のいずれかの官能基を分子内に有する高分子化合物が挙げられ、例えば以下のものが例示される。

【0018】

(a-1) フェノール性水酸基を有する高分子化合物としては、例えば、フェノールホルムアルデヒド樹脂、m-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、p-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、m-/p-混合クレゾールホルムアルデヒド樹脂、フェノール/クレゾール(m-, p-, 又はm-/p-混合のいずれでもよい)混合ホルムアルデヒド樹脂等のノボラック樹脂やピロガロールアセトン樹脂が挙げられる。フェノール性水酸基を有する高分子化合物としてはこの他に、側鎖にフェノール性水酸基を有する高分子化合物を用いることが好ましい。側鎖にフェノール性水酸基を有する高分子化合物としては、フェノール性水酸基と重合可能な不飽和結合をそれぞれ1つ以上有する低分子化合物からなる重合性モノマーを単独重合、或いは該モノマーに他の重合性モノマーを共重合させて得られる高分子化合物が挙げられる。

【0019】

フェノール性水酸基を有する重合性モノマーとしては、フェノール性水酸基有するアクリルアミド、メタクリルアミド、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、又はヒドキシスチレン等が挙げられる。具体的にはN-(2-ヒドキシフェニル)アクリルアミド、N-(3-ヒドキシフェニル)アクリルアミド、N-(4-ヒドキシフェニル)アクリルアミド、N-(2-ヒドキシフェニル)メタクリルアミド、N-(3-ヒドキシフェニル)メタクリルアミド、N-(4-ヒドキシフェニル)メタクリルアミド、o-ヒドキシフェニルアクリレート、m-ヒドキシフェニルアクリレート、p-ヒドキシフェニルアクリレート、o-ヒドキシフェニルメタクリレート、m-ヒドキシフェニルメタクリレート、p-ヒドキシフェニルメタクリレート、o-ヒドロキシスチレン、m-ヒドロキシスチレン、p-ヒドロキシスチレン、2-(2-ヒドロキシフェニル)エチルアクリ

レート、2-(3-ヒドロキシフェニル)エチルアクリレート、2-(4-ヒドロキシフェニル)エチルアクリレート、2-(2-ヒドロキシフェニル)エチルメタクリレート、2-(3-ヒドロキシフェニル)エチルメタクリレート、2-(4-ヒドロキシフェニル)エチルメタクリレート等を好適に使用することができる。かかるフェノール性水酸基を有する樹脂は、2種類以上を組み合わせで使用してもよい。更に、米国特許4,123,279号明細書に記載されているように、*t*-ブチルフェノールホルムアルデヒド樹脂、*o*-クチルフェノールホルムアルデヒド樹脂のような、炭素数3~8のアルキル基を置換基として有するフェノールとホルムアルデヒドとの共重合体を併用してもよい。

【0020】

(a-2) スルホンアミド基を有する高分子化合物としては、スルホンアミド基を有する重合性モノマーを単独重合、或いは該モノマーに他の重合性モノマーを共重合させて得られる高分子化合物が挙げられる。スルホンアミド基を有する重合性モノマーとしては、1分子中に、窒素原子上に少なくとも1つの水素原子が結合したスルホンアミド基-NH-SO₂-と、重合可能な不飽和結合をそれぞれ1つ以上有する低分子化合物からなる重合性モノマーが挙げられる。その中でも、アクリロイル基、アリル基、又はビニロキシ基と、置換或いはモノ置換アミノスルホニル基又は置換スルホニルイミノ基とを有する低分子化合物が好ましい。

【0021】

(a-3) 活性イミド基を有する高分子化合物は、活性イミド基を分子内に有するものが好ましく、この高分子化合物としては、1分子中に活性イミド基と重合可能な不飽和結合をそれぞれ1つ以上有する低分子化合物からなる重合性モノマーを単独重合、或いは該モノマーに他の重合性モノマーを共重合させて得られる高分子化合物が挙げられる。

このような化合物としては、具体的には、N-(*p*-トルエンスルホニル)メタクリルアミド、N-(*p*-トルエンスルホニル)アクリルアミド等を好適に使用することができる。

【0022】

さらに、他のアルカリ可溶性樹脂としては、前記フェノール性水酸基を有する重合性モノマー、スルホンアミド基を有する重合性モノマー、及び活性イミド基を有する重合性モノマーのうち2種類以上を重合させた高分子化合物、或いはこれら2種類以上の重合性モノマーに他の重合性モノマーを共重合させて得られる高分子化合物を使用することが好ましい。フェノール性水酸基を有する重合性モノマーに、スルホンアミド基を有する重合性モノマー及び／又は活性イミド基を有する重合性モノマーを共重合させる場合には、これら成分の配合重合比（質量比）は50：50から5：95の範囲にあることが好ましく、40：60から10：90の範囲にあることが特に好ましい。

【0023】

他のアルカリ可溶性樹脂が前記フェノール性水酸基を有する重合性モノマー、スルホンアミド基を有する重合性モノマー、又は活性イミド基を有する重合性モノマーと、他の重合性モノマーとの共重合体である場合には、十分なアルカリ可溶性を付与し現像ラチチュードの向上効果が十分達成されるように、アルカリ可溶性を付与するモノマーは10モル%以上含むことが好ましく、20モル%以上含むものがより好ましい。

【0024】

前記フェノール性水酸基を有する重合性モノマー、スルホンアミド基を有する重合性モノマー、又は活性イミド基を有する重合性モノマーと共重合させるモノマー成分としては、例えば、下記（1）～（12）に挙げるモノマーを用いることができるがこれらに限定されるものではない。

（1）例えば、2-ヒドロキシエチルアクリレートまたは2-ヒドロキシエチルメタクリレート等の脂肪族水酸基を有するアクリル酸エステル類、およびメタクリル酸エステル類。

（2）アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸ヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸-2-クロロエチル、グリシジルアクリレート、N-ジメチルアミノエチルアクリレート等のアルキルアクリレート。

（3）メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタ

クリル酸ブチル、メタクリル酸アミル、メタクリル酸ヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸-2-クロロエチル、グリシジルメタクリレート、N-ジメチルアミノエチルメタクリレート等のアルキルメタクリレート。

(4) アクリルアミド、メタクリルアミド、N-メチロールアクリルアミド、N-エチルアクリルアミド、N-ヘキシルメタクリルアミド、N-シクロヘキシルアクリルアミド、N-ヒドロキシエチルアクリルアミド、N-フェニルアクリルアミド、N-ニトロフェニルアクリルアミド、N-エチル-N-フェニルアクリルアミド等のアクリルアミドもしくはメタクリルアミド。

(5) エチルビニルエーテル、2-クロロエチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、フェニルビニルエーテル等のビニルエーテル類。

【0025】

(6) ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニルブチレート、安息香酸ビニル等のビニルエステル類。

(7) スチレン、 α -メチルスチレン、メチルスチレン、クロロメチルスチレン等のスチレン類。

(8) メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロピルビニルケトン、フェニルビニルケトン等のビニルケトン類。

(9) エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジエン、イソプレン等のオレフィン類。

(10) N-ビニルピロリドン、N-ビニルカルバゾール、4-ビニルピリジン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等。

(11) マレイミド、N-アクリロイルアクリルアミド、N-アセチルメタクリルアミド、N-プロピオニルメタクリルアミド、N-(p-クロロベンゾイル)メタクリルアミド等の不飽和イミド。

(12) アクリル酸、メタクリル酸、無水マレイン酸、イタコン酸等の不飽和カルボン酸。

【0026】

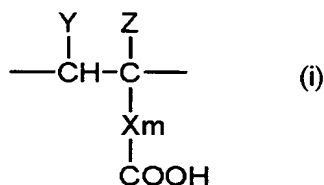
他のアルカリ可溶性樹脂が、前記フェノール性水酸基を有する重合性モノマー、スルホンアミド基を有する重合性モノマー、又は活性イミド基を有する重合性モノマーの単独重合体あるいは共重合体の場合、重量平均分子量が2000以上、数平均分子量が500以上のものが好ましい。さらに好ましくは、重量平均分子量が5000～300000で、数平均分子量が800～250000であり、分散度（重量平均分子量／数平均分子量）が1.1～1.0のものである。

【0027】

また、他のアルカリ可溶性樹脂として、カルボキシル基を有するアルカリ可溶性高分子化合物（以下（B1）成分ということもある。）を含ませてもよい。

（B1）成分の高分子化合物としては、カルボキシル基を有するアルカリ可溶性高分子化合物であれば何れでもよいが、下記で定義される高分子化合物（b1-1）、（b1-2）が好ましい。

（b1-1）下記一般式（i）で表される重合性モノマー単位を有するアルカリ可溶性高分子化合物（以下、高分子化合物（b1-1）ともいう）



（式中、X_mは単結合又は2価の連結基を、Yは水素又はカルボキシル基を、Zは水素、アルキル基又はカルボキシル基を表す。）

一般式（i）で表される重合性モノマー単位を構成するモノマーとして、カルボキシル基と、重合可能な不飽和基を分子内にそれぞれ1以上有する重合性モノマーがある。

そのような重合性モノマーの具体例として、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、イタコン酸、無水イタコン酸等のα、β-不飽和カルボン酸類を挙げることができる。

【0028】

上記カルボキシル基を有する重合性モノマーと共重合させるモノマーとしては

、例えば下記(1)～(11)が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

(1) 2-ヒドロキエチルアクリレート又は2-ヒドロキシエチルメタクリレート等の脂肪族水酸基を有するアクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類。

(2) アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸ヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸-2-クロロエチル、グリシジルアクリレート、N-ジメチルアミノエチルアクリレート等のアルキルアクリレート。

(3) メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸アミル、メタクリル酸ヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸-2-クロロエチル、グリシジルメタクリレート、N-ジメチルアミノエチルメタクリレート等のアルキルメタクリレート。

【0029】

(4) アクリルアミド、メタクリルアミド、N-メチロールアクリルアミド、N-エチルアクリルアミド、N-ヘキシルメタクリルアミド、N-シクロヘキシルアクリルアミド、N-ヒドロキシエチルアクリルアミド、N-フェニルアクリルアミド、N-ニトロフェニルアクリルアミド、N-エチル-N-フェニルアクリルアミド等のアクリルアミド又はメタクリルアミド。

(5) エチルビニルエーテル、2-クロロエチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、フェニルビニルエーテル等のビニルエーテル類。

(6) ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニルブチレート、安息香酸ビニル等のビニルエステル類。

(7) スチレン、 α -メチルスチレン、メチルスチレン、クロロメチルスチレン等のスチレン類。

【0030】

(8) メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロピルビニルケトン、フェニルビニルケトン等のビニルケトン類。

(9) エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジエン、イソプレン等のオレフ

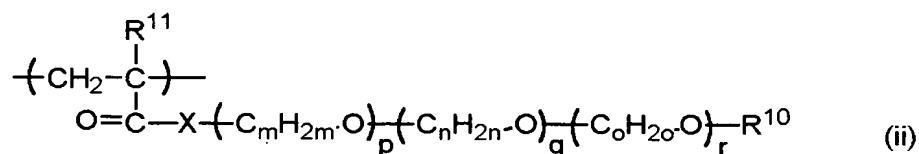
イン類。

(10) N-ビニルピロリドン、N-ビニルカルバゾール、4-ビニルピリジン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等。

(11) マレイミド、N-アクリロイルアクリルアミド、N-アセチルメタクリルアミド、N-プロピオニルメタクリルアミド、N-(p-クロロベンゾイル)メタクリルアミド等の不飽和イミド。

【0031】

また、下記一般式(ii)のモノマーも好ましく用いられる。



式中、XはO、S、又はN-R¹²を表す。R¹⁰~R¹²は、各々独立に、水素原子又はアルキル基を表す。m、n、oは、各々独立に、2から5の整数を表し、C_mH_{2m}、C_nH_{2n}、C_oH_{2o}は、各々、直鎖でも分岐構造でもよい。p、q、rは各々独立に、0から3、000の整数を表し、p+q+r≧2である。

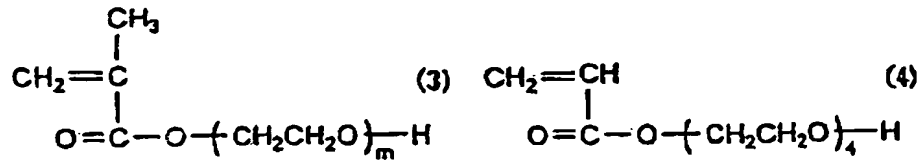
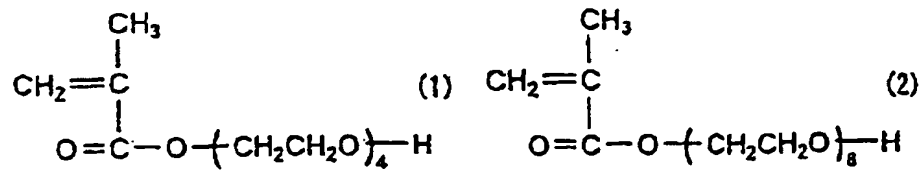
【0032】

R¹⁰~R¹²におけるアルキル基としては、炭素原子数1~12のものが好ましく、具体的には、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基などが挙げられる。p、q、rは好ましくは0から500の整数を表し、更に好ましくは0から100の整数を表す。

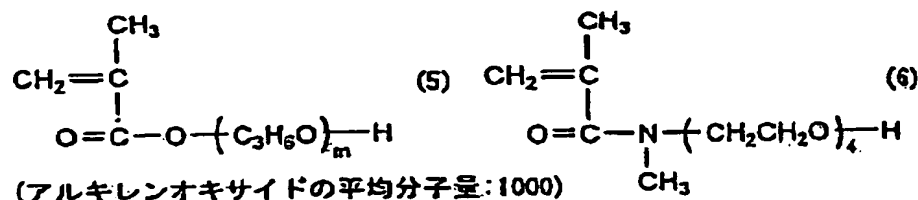
上記一般式(ii)で表される繰り返し単位に相当するモノマーの例を以下に挙げるが、この限りではない。

【0033】

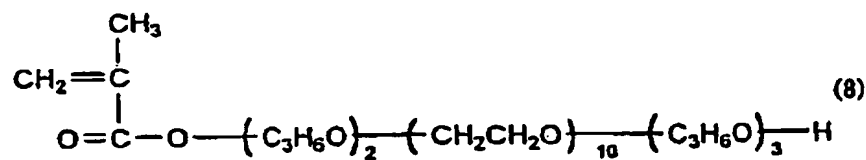
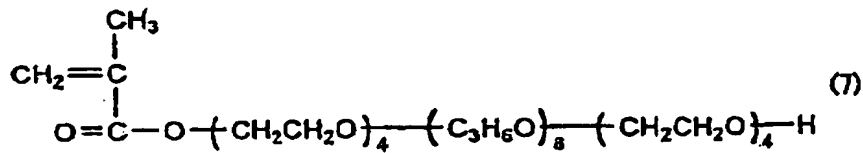
【化1】



(アルキレンオキサイドの平均分子量:1000)

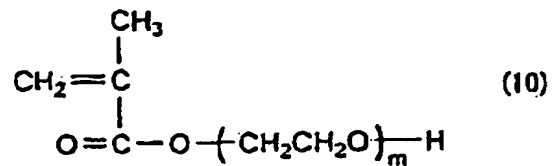
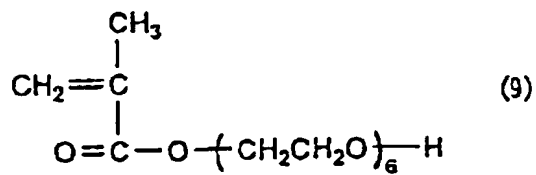


(アルキレンオキサイドの平均分子量:1000)

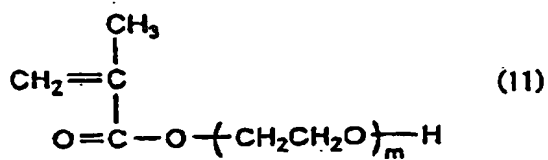


【0034】

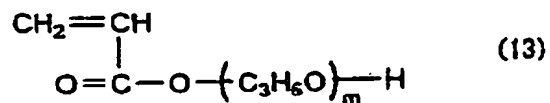
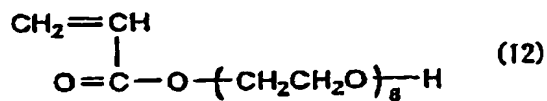
【化2】



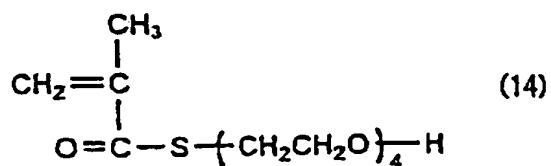
(アルキレンオキシドの平均分子量:500)



(アルキレンオキシドの平均分子量:2000)



(アルキレンオキシドの平均分子量:1500)



【0035】

上記一般式(ii)で表される繰り返し単位は、市販のヒドロキシポリ（オキシアルキレン）材料、例えば商品名プルロニック（Pluronic（旭電化工業（株）製）、アデカポリエーテル（旭電化工業（株）製）、カルボワックス（Carbowax（グリコ・プロダクス））、トリトン（Toriton（ローム・アンド・ハース（Rohm an

d Haas製)、およびP.E.G (第一工業製薬 (株) 製) として販売されているものを公知の方法でアクリル酸、メタクリル酸、アクリルクロリド、メタクリルクロリド又は無水アクリル酸等と反応させることによって製造できる。

別に、公知の方法で製造したポリ (オキシアルキレン) ジアクリレート等を用いることもできる。

【0036】

市販品のモノマーとしては、日本油脂株式会社製の水酸基末端ポリアルキレングリコールモノ (メタ) アクリレートとしてブレンマーPE-90、ブレンマーPE-200、ブレンマーPE-350、ブレンマーAE-90、ブレンマーAE-200、ブレンマーAE-400、ブレンマーPP-1000、ブレンマーPP-500、ブレンマーPP-800、ブレンマーAP-150、ブレンマーAP-400、ブレンマーAP-550、ブレンマーAP-800、ブレンマー50PEP-300、ブレンマー70PEP-350B、ブレンマーAEPシリーズ、ブレンマー55PET-400、ブレンマー30PET-800、ブレンマー55PET-800、ブレンマーAETシリーズ、ブレンマー30PPT-800、ブレンマー50PPT-800、ブレンマー70PPT-800、ブレンマーAPTシリーズ、ブレンマー10PPB-500B、ブレンマー10APB-500Bなどが挙げられる。同様に日本油脂株式会社製のアシル末端ポリアルキレングリコールモノ (メタ) アクリレートとしてブレンマーPME-100、ブレンマーPME-200、ブレンマーPME-400、ブレンマーPME-1000、ブレンマーPME-4000、ブレンマーAME-400、ブレンマー50POEP-800B、ブレンマー50AOEP-800B、ブレンマーPLE-200、ブレンマーALE-200、ブレンマーALE-800、ブレンマーPSE-400、ブレンマーPSE-1300、ブレンマーASEPシリーズ、ブレンマーPKEPシリーズ、ブレンマーAKEPシリーズ、ブレンマーANE-300、ブレンマーANE-1300、ブレンマーPNEPシリーズ、ブレンマーPNPEシリーズ、ブレンマー43ANEP-500、ブレンマー70ANEP-550など、また共栄社化学株式会社製ライトエステルMC、ライトエステル130MA、ライトエステル041MA、ライトアクリレートBO-A、ライトアクリレートEC-A、ライトアクリレートMTG-A、ライトアクリレート130A、ライトアクリレートDPM-A、ライトアクリレートP-200A、ライトアクリレートNP-4EA、ライトアクリレートNP-8EAなどが挙げられる。

【0037】

高分子化合物 (b 1-1) におけるカルボキシル基と、重合可能な不飽和基と

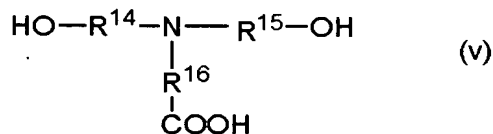
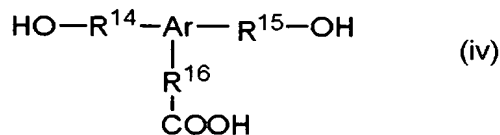
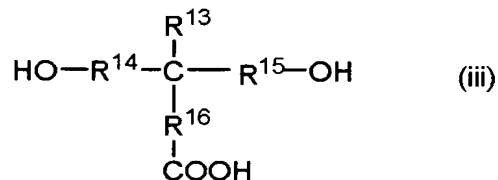
を分子内にそれぞれ 1 以上有する重合性モノマー成分を有する最小構成単位は、特に 1 種類のみである必要はなく、同一の酸性基を有する最小構成単位を 2 種以上、または異なる酸性基を有する最小構成単位を 2 種以上共重合させたものを用いることもできる。

共重合の方法としては、従来知られているグラフト共重合、ブロック共重合、ランダム共重合法などを用いることができる。

【0038】

(b 1-2) カルボキシル基を有する下記一般式 (iii)、(iv) または (v) で表されるジオール化合物と下記一般式 (viii) で表されるジイソシアネート化合物との反応生成物を基本骨格とするカルボキシル基を有するアルカリ可溶性高分子化合物（以下、高分子化合物 (b 1-2) ともいう。）

【0039】



R¹³は水素原子、置換基（例えばアルキル、アリール、アルコキシ、エステル、ウレタン、アミド、ウレイド、ハロゲノの各基が好ましい。）を有していてもよいアルキル、アルケニル、アラルキル、アリール、アルコキシ、アリーロキシ基を示し、好ましくは水素原子、炭素原子数 1～8 個のアルキル基もしくは炭素原子数 2～8 のアルケニル基、炭素原子数 6～15 個のアリール基を示す。

R¹⁴、R¹⁵、R¹⁶はそれぞれ同一でも相異していてもよい、単結合、置換基（

例えばアルキル、アルケニル、アラルキル、アリール、アルコキシ及びハロゲノの各基が好ましい。)を有していてもよい二価の脂肪族又は芳香族炭化水素を示す。好ましくは炭素原子数1~20のアルキレン基、炭素原子数6~15のアリレン基、更に好ましくは炭素原子数1~8個のアルキレン基を示す。

また、必要に応じ、R¹⁴、R¹⁵、R¹⁶中にイソシアネート基と反応しない他の官能基、例えばエステル基、ウレタン基、アミド基、ウレイド基、炭素-炭素不飽和結合を有していてもよい。なお、R¹³、R¹⁴、R¹⁵、R¹⁶のうちの2又は3個で環を構成してもよい。

A^rは置換基を有していてもよい三価の芳香族炭化水素を示し、好ましくは炭素原子数6~15個の芳香族基を示す。

【0040】



式中、R¹⁸は置換基(例えばアルキル、アルケニル、アラルキル、アリール、アルコキシ、ハロゲノの各基が好ましい。)を有していてもよい二価の脂肪族又は芳香族炭化水素を示す。必要に応じ、R¹⁸中にイソシアネート基と反応しない他の官能基、例えばエステル、ウレタン、アミド、ウレイド基、炭素-炭素不飽和結合を有していてもよい。

【0041】

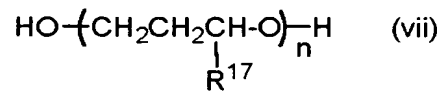
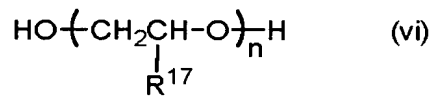
一般式(iii)、(iv)又は(v)で示されるカルボキシル基を有するジオール化合物としては具体的には以下に示すものが含まれる。

即ち、3,5-ジヒドロキシ安息香酸、2,2-ビス(ヒドロキシメチル)プロピオン酸、2,2-ビス(2-ヒドロキシエチル)プロピオン酸、2,2-ビス(3-ヒドロキシプロピル)プロピオン酸、ビス(ヒドロキシメチル)酢酸、ビス(4-ヒドロキシフェニル)酢酸、4,4-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ペンタン酸、酒石酸、N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-3-カルボキシープロピオンアミドなどが挙げられる。

【0042】

該(b1-2)のカルボキシル基を有するアルカリ可溶性高分子化合物は、下記一般式(vi)又は(vii)で表されるジオールを組み合わせた反応生成物であ

ると好ましい。

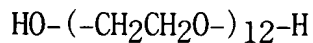
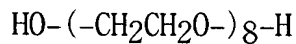
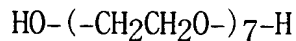
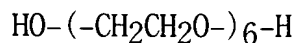
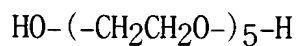
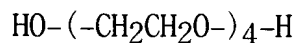
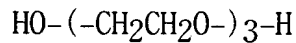


式中、 R^{17} はそれぞれ水素原子又は炭素原子数1～8のアルキル基を示し、 n は2以上の整数を示す。 R^{17} における炭素原子数1～8のアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、*i*-プロピル基、*n*-ブチル基、*i*-ブチル基などが挙げられる。

以下に、上記一般式 (vi) 又は (vii) で表されるジオールの具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0043】

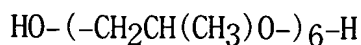
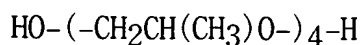
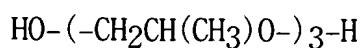
(vi) の具体例



ポリエチレングリコール (平均分子量1000)

ポリエチレングリコール (平均分子量2000)

ポリエチレングリコール (平均分子量4000)



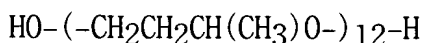
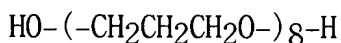
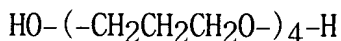
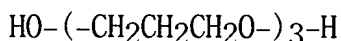
ポリプロピレングリコール (平均分子量1000)

ポリプロピレングリコール (平均分子量2000)

ポリプロピレングリコール (平均分子量4000)

【0044】

(vii) の具体例



【0045】

一般式(viii)で示されるジイソシアネート化合物として、具体的には以下に示すものが含まれる。

すなわち、2, 4-トリレンジイソシアネート、2, 4-トリレンジイソシアネートの二量体、2, 6-トリレンジイソシアネート、p-キシリレンジイソシアネート、m-キシリレンジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、1, 5-ナフタレンジイソシアネート、3, 3'-ジメチルピフェニル-4, 4'-ジイソシアネートなどの如き芳香族ジイソシアネート化合物；ヘキサメチレンジイソシアネート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、リジンジイソシアネート、ダイマー酸ジイソシアネートなどの如き脂肪族ジイソシアネート化合物、イソホロンジイソシアネート、4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシルイソシアネート)、メチルシクロヘキサン-2, 4 (又は2, 6)-ジイソシアネート、1, 3-(イソシアネートメチル)シクロヘキサンなどの如き脂肪族ジイソシアネート化合物；1, 3-ブチレングリコール1モルとトリレンジイソシアネート2モルとの付加体などの如きジオールとジイソシアネートとの反応物であるジイソシアネート化合物などが挙げられる。

【0046】

高分子化合物 (b 1-2) の合成に使用するジイソシアネート及びジオール化合物のモル比は好ましくは0.8:1~1.2~1であり、ポリマー末端にイソシアネート基が残存した場合、アルコール類又はアミン類等で処理することによ

り、最終的にイソシアネート基が残存しない形で合成される。

【0047】

(B1) 成分として、上記の高分子化合物 (b1-1) 及び (b1-2) から 1 種単独を使用してもよいし、また 2 種以上を併用してもよい。

(B1) 成分中に含有されるカルボキシル基を有する繰り返し単位の含有量は、該 (B1) 成分の各単量体の総量に基づいて 2 モル%以上であり、好ましくは 2～70 モル%であり、より好ましくは 5～60 モル%の範囲である。

(B1) 成分の好ましい重量平均分子量は、3000～300,000 が好ましく、6,000～100,000 がより好ましい。

【0048】

上記に説明してキシレノール含有ノボラック樹脂以外のアルカリ可溶性樹脂は、それぞれ 1 種類あるいは 2 種類以上を組み合わせてもよく、キシレノール含有ノボラック樹脂に対し質量で、0.05/1～1/0.1 の割合で用いることが好ましく、より好ましくは 0.1/1～1/0.2 である。

【0049】

[赤外線吸収染料]

本発明において、画像記録層に用いられる赤外線吸収染料は、赤外線を吸収し熱を発生する染料であれば特に制限はなく、赤外線吸収染料として知られる種々の染料を用いることができる。

赤外線吸収染料としては、市販の染料及び文献（例えば「染料便覧」有機合成化学協会編集、昭和 45 年刊）に記載されている公知のものが利用できる。具体的には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラズロンアゾ染料、キノンイミン染料、メチン染料、シアニン染料などの染料が挙げられる。本発明において、これらの染料のうち赤外光、もしくは近赤外光を吸収するものが、赤外光もしくは近赤外光を発光するレーザーでの利用に適する点で特に好ましい。

そのような赤外光、もしくは近赤外光を吸収する染料としては例えば特開昭 58-125246 号、特開昭 59-84356 号、特開昭 59-202829 号、特開昭 60-78787 号等に記載されているシアニン染料、特開昭 58-173696 号、特開昭 58-181690 号、特開昭 58-194595 号等に

記載されているメチン染料、特開昭58-112793号、特開昭58-224793号、特開昭59-48187号、特開昭59-73996号、特開昭60-59240号、特開昭60-63744号公報等に記載されているナフトキノ染料、特開昭58-112792号公報等に記載されているスクワリリウム色素、英国特許434, 875号記載のシアニン染料等を挙げることができる。

【0050】

また、染料として米国特許5, 156, 938号記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、また、米国特許3, 881, 924号記載の置換されたアリアルベンゾ（チオ）ピリリウム塩、特開昭57-142645号（米国特許第4, 327, 169号）記載のトリメチンチアピリリウム塩、特開昭58-181051号、同58-220143号、同59-41363号、同59-84248号、同59-84249号、同59-146063号、同59-146061号公報に記載されているピリリウム系化合物、特開昭59-216146号公報記載のシアニン染料、米国特許第4, 283, 475号に記載のペンタメチンチオピリリウム塩等や特公平5-13514号、同5-19702号広報に開示されているピリリウム化合物等が、市販品としては、エポリン社製のE p o l i g h t III-178、E p o l i g h t III-130、E p o l i g h t III-125等が特に好ましく用いられる。

画像記録層に用いられる赤外線吸収染料で特に好ましいものとして米国特許第4, 756, 993号明細書中に式（I）、（II）として記載されている赤外線吸収染料を挙げることができる。該色素はアルカリ化溶性樹脂と非常に強い相互作用を示し、画像記録層の未露光部耐アルカル現像性において優れる。

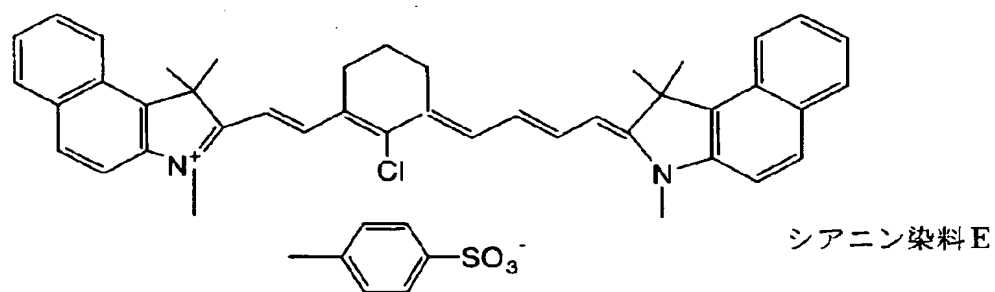
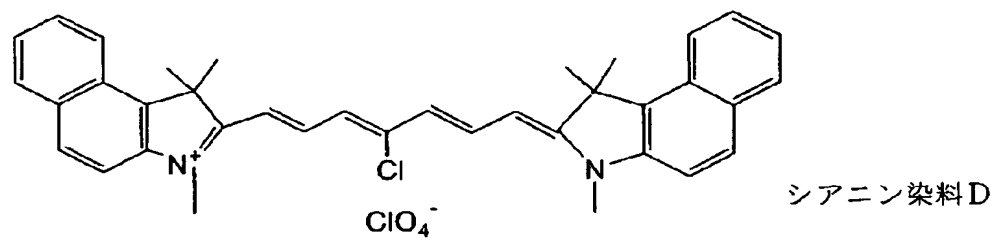
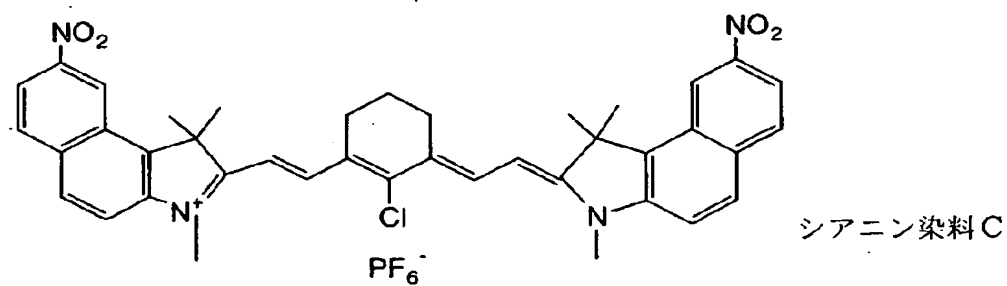
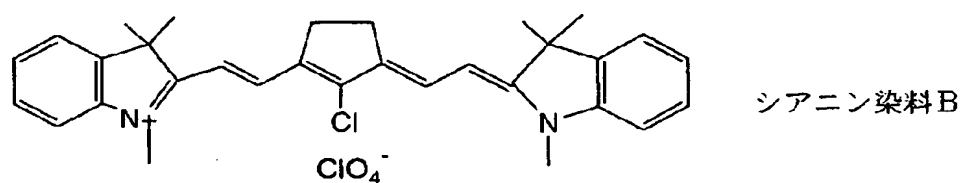
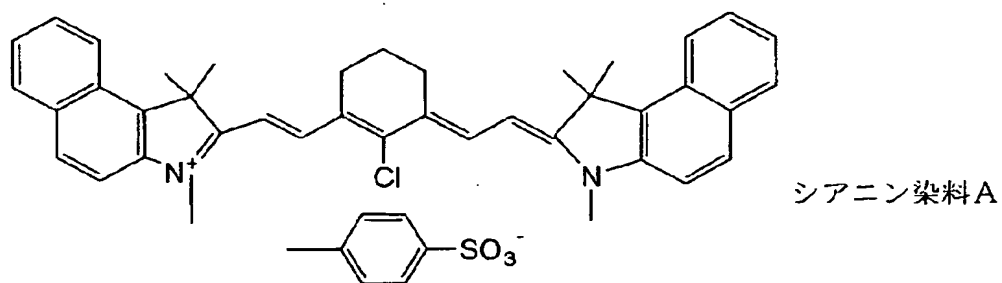
【0051】

画像記録層の赤外線吸収染料の添加量は、感度及び画像記録層の耐久性の観点から、画像記録層の全固形分に対して0.01～50質量%が適当であり、好ましくは0.1～50質量%、特に好ましくは0.1～30質量%の割合で添加することができる。

以下に赤外線吸収染料の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0052】

【化3】



【0053】

〔添加剤〕

画像記録層を形成するにあたっては、上記の成分の他、本発明の効果を損なわない限りにおいて、更に必要に応じて、種々の添加剤を添加することができる。

-溶解性阻害化合物-

平版印刷版原版には、そのインヒビション（溶解性阻害）を高める目的で、該画像記録層に、種々のインヒビターを含有させることができる。

該インヒビターとしては特に限定されないが、4級アンモニウム塩、ポリエチレングリコール系化合物等が挙げられる。

【0054】

4級アンモニウム塩としては、特に限定されないが、テトラアルキルアンモニウム塩、トリアルキルアリールアンモニウム塩、ジアルキルジアリールアンモニウム塩、アルキルトリアリールアンモニウム塩、テトラアリールアンモニウム塩、環状アンモニウム塩、二環状アンモニウム塩が挙げられる。

具体的には、テトラブチルアンモニウムブロミド、テトラペンチルアンモニウムブロミド、テトラヘキシルアンモニウムブロミド、テトラオクチルアンモニウムブロミド、テトララウリルアンモニウムブロミド、テトラフェニルアンモニウムブロミド、テトラナフチルアンモニウムブロミド、テトラブチルアンモニウムクロリド、テトラブチルアンモニウムヨージド、テトラステアリルアンモニウムブロミド、ラウリルトリメチルアンモニウムブロミド、ステアリルトリメチルアンモニウムブロミド、ベヘニルトリメチルアンモニウムブロミド、ラウリルトリエチルアンモニウムブロミド、フェニルトリメチルアンモニウムブロミド、3-トリフルオロメチルフェニルトリメチルアンモニウムブロミド、ベンジルトリメチルアンモニウムブロミド、ジベンジルジメチルアンモニウムブロミド、ジステアリルジメチルアンモニウムブロミド、トリステアリルメチルアンモニウムブロミド、ベンジルトリエチルアンモニウムブロミド、ヒドロキシフェニルトリメチルアンモニウムブロミド、N-メチルピリジニウムブロミド等が挙げられる。特に特願2001-226297号、特願2001-370059号、特願2001-398047号明細書記載の4級アンモニウム塩が好ましい。

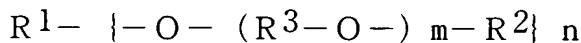
【0055】

4級アンモニウム塩の添加量は、十分な溶解性阻害効果を発揮し、且つバインダーの製膜性に悪い影響を与えない点から、画像記録層の全固形分量に対して固形分で0.1～50質量%であることが好ましく、さらには、1～30質量%であることがより好ましい。

【0056】

ポリエチレングリコール系化合物としては、特に限定されないが、下記構造のものが挙げられる。

【0057】



(R^1 は多価アルコール残基又は多価フェノール残基、 R^2 は水素原子、炭素原子数1～25の置換基を有しても良いアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アルキロイル基、アリール基又はアリーロイル基、 R^3 は置換基を有しても良いアルキレン残基を示す。 m は平均で10以上、 n は1以上4以下の整数である。)

【0058】

上記構造のポリエチレングリコール系化合物の例としては、ポリエチレングリコール類、ポリプロピレングリコール類、ポリエチレングリコールアルキルエーテル類、ポリプロピレングリコールアルキルエーテル類、ポリエチレングリコールアリールエーテル類、ポリプロピレングリコールアリールエーテル類、ポリエチレングリコールアルキルアリールエーテル類、ポリプロピレングリコールアルキルアリールエーテル類、ポリエチレングリコールグリセリンエステル、ポリプロピレングリコールグリセリンエステル類、ポリエチレンソルビトールエステル類、ポリプロピレンソルビトールエステル類、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル類、ポリプロピレングリコール脂肪酸エステル類、ポリエチレングリコール化エチレンジアミン類、ポリプロピレングリコール化エチレンジアミン類、ポリエチレングリコール化ジエチレントリアミン類、ポリプロピレングリコール化ジエチレントリアミン類が挙げられる。

【0059】

これらの具体例を示すと、ポリエチレングリコール1000、ポリエチレング

リコール 2000、ポリエチレングリコール 4000、ポリエチレングリコール 10000、ポリエチレングリコール 20000、ポリエチレングリコール 50000、ポリエチレングリコール 100000、ポリエチレングリコール 200000、ポリエチレングリコール 500000、ポリプロピレングリコール 1500、ポリプロピレングリコール 3000、ポリプロピレングリコール 4000、ポリエチレングリコールメチルエーテル、ポリエチレングリコールエチルエーテル、ポリエチレングリコールフェニルエーテル、ポリエチレングリコールジメチルエーテル、ポリエチレングリコールジエチルエーテル、ポリエチレングリコールジフェニルエーテル、ポリエチレングリコールラウリルエーテル、ポリエチレングリコールジラウリルエーテル、ポリエチレングリコールノニルエーテル、ポリエチレングリコールセチルエーテル、ポリエチレングリコールステアリルエーテル、ポリエチレングリコールジステアリルエーテル、ポリエチレングリコールベヘニルエーテル、ポリエチレングリコールジベヘニルエーテル、ポリプロピレングリコールメチルエーテル、ポリプロピレングリコールエチルエーテル、ポリプロピレングリコールフェニルエーテル、ポリプロピレングリコールジメチルエーテル、ポリプロピレングリコールジエチルエーテル、ポリプロピレングリコールジフェニルエーテル、ポリプロピレングリコールラウリルエーテル、ポリプロピレングリコールジラウリルエーテル、ポリプロピレングリコールノニルエーテル、ポリエチレングリコールアセチルエステル、ポリエチレングリコールジアセチルエステル、ポリエチレングリコール安息香酸エステル、ポリエチレングリコールラウリルエステル、ポリエチレングリコールジラウリルエステル、ポリエチレングリコールノニル酸エステル、ポリエチレングリコールセチル酸エステル、ポリエチレングリコールステアロイルエステル、ポリエチレングリコールジステアロイルエステル、ポリエチレングリコールベヘン酸エステル、ポリエチレングリコールジベヘン酸エステル、ポリプロピレングリコールアセチルエステル、ポリプロピレングリコールジアセチルエステル、ポリプロピレングリコール安息香酸エステル、ポリプロピレングリコールジ安息香酸エステル、ポリプロピレングリコールラウリル酸エステル、ポリプロピレングリコールジラウリル酸エステル、ポリプロピレングリコールノニル酸エステル、ポリエチレングリコールグリセ

リンエーテル、ポリプロピレングリコールグリセリンエーテル、ポリエチレングリコールソルビトールエーテル、ポリプロピレングリコールソルビトールエーテル、ポリエチレングリコール化エチレンジアミン、ポリプロピレングリコール化エチレンジアミン、ポリエチレングリコール化ジエチレントリアミン、ポリプロピレングリコール化ジエチレントリアミン、ポリエチレングリコール化ペンタメチレンヘキサミンが挙げられる。

【0060】

ポリエチレングリコール系化合物の添加量は、十分な溶解性阻害効果を発揮し、且つバインダーと相互作用できない該化合物が現像液の浸透を促進し画像形成性へ悪い影響を与えないように、画像記録層の全固形分量に対して固形分で 0.1～50 質量%であることが好ましく、1～30 質量%であることがより好ましい。

【0061】

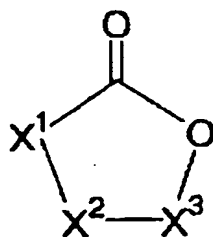
また、上記インヒビション（溶解性阻害）改善の施策を行った場合、感度の低下が生じるが、この場合、ラクトン化合物を添加物することが有効である。このラクトン化合物は、露光部に現像液が浸透した際、現像液とラクトン化合物が反応し、新たにカルボン酸化合物が発生し、露光部の溶解に寄与して感度が向上するものと考えられる。

ラクトン化合物としては、特に限定されないが、下記一般式（L-I）及び一般式（L-II）で表される化合物が挙げられる。

【0062】

【化4】

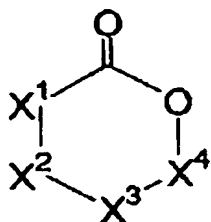
一般式 (L-I)



【0063】

【化5】

一般式 (L-II)



【0064】

一般式 (L-I) 及び一般式 (L-II) において、 X^1 、 X^2 、 X^3 及び X^4 は、環の構成原子又は原子団であって、同じでも異なってもよく、それぞれ独立に置換基を有してもよく、かつ一般式 (L-I) における X^1 、 X^2 及び X^3 の少なくとも一つ及び一般式 (L-II) における X^1 、 X^2 、 X^3 及び X^4 の少なくとも一つは、電子吸引性置換基又は電子吸引性基で置換された置換基を有する。

X^1 、 X^2 、 X^3 及び X^4 で表される環の構成原子又は原子団は、環を形成するための二つの単結合を有する非金属原子又は該非金属原子を含む原子団である。

好ましい非金属原子又は非金属原子団は、メチレン基、スルフィニル基、カルボニル基、チオカルボニル基、スルホニル基、硫黄原子、酸素原子及びセレンウム原子から選ばれる原子又は原子団であって、より好ましくは、メチレン基、カルボニル基及びスルホニル基から選ばれる原子団である。

【0065】

一般式 (L-I) における X^1 、 X^2 及び X^3 の少なくとも一つ又は一般式 (L-II) における X^1 、 X^2 、 X^3 及び X^4 の少なくとも一つは、電子吸引性基を有する。本明細書において電子吸引性置換基は、ハメットの置換基定数 σ_p が正の値を取る基を指す。ハメットの置換基定数に関しては、Journal of Medicinal Chemistry, 1973, Vol.16, No.11, 1207-1216等を参考にすることができる。ハメットの置換基定数 σ_p が正の値を取る電子吸引性基としては、例えばハロゲン原子（フッ素原子 (σ_p 値: 0.06)、塩素原子 (σ_p 値: 0.23)、臭素原子 (σ_p 値: 0.23)、ヨウ素原子 (σ_p 値: 0.18))、トリハロアルキル

基（トリブロモメチル（ σ_p 値：0.29）、トリクロロメチル（ σ_p 値：0.33）、トリフルオロメチル（ σ_p 値：0.54））、シアノ基（ σ_p 値：0.66）、ニトロ基（ σ_p 値：0.78）、脂肪族・アリアルもしくは複素環スルホニル基（例えば、メタンスルホニル（ σ_p 値：0.72））、脂肪族・アリアルもしくは複素環アシル基（例えば、アセチル（ σ_p 値：0.50）、ベンゾイル（ σ_p 値：0.43））、アルキニル基（例えば、 $C\equiv CH$ （ σ_p 値：0.23））、脂肪族・アリアルもしくは複素環オキシカルボニル基（例えば、メトキシカルボニル（ σ_p 値：0.45）、フェノキシカルボニル（ σ_p 値：0.44））、カルバモイル基（ σ_p 値：0.36）、スルファモイル基（ σ_p 値：0.57）、スルホキシド基、ヘテロ環基、オキソ基、ホスホリル基等が挙げられる。

【0066】

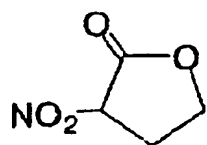
好ましい電子吸引性基は、アミド基、アゾ基、ニトロ基、炭素数1～5のフルオロアルキル基、ニトリル基、炭素数1～5のアルコキシカルボニル基、炭素数1～5のアシル基、炭素数1～9のアルキルスルホニル基、炭素数6～9のアリアルスルホニル基、炭素数1～9のアルキルスルフィニル基、炭素数6～9のアリアルスルフィニル基、炭素数6～9のアリアルカルボニル基、チオカルボニル基、炭素数1～9の含フッ素アルキル基、炭素数6～9の含フッ素アリアル基、炭素数3～9の含フッ素アリル基、オキソ基及びハロゲン元素から選ばれる基である。

より好ましくは、ニトロ基、炭素数1～5のフルオロアルキル基、ニトリル基、炭素数1～5のアルコキシカルボニル基、炭素数1～5のアシル基、炭素数6～9のアリアルスルホニル基、炭素数6～9のアリアルカルボニル基、オキソ基及びハロゲン元素から選ばれる基である。

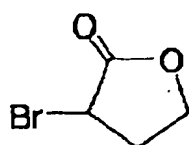
以下に、一般式（L-I）及び一般式（L-II）で表される化合物の具体例を示すが、本発明はこれらの化合物に限定されるものではない。

【0067】

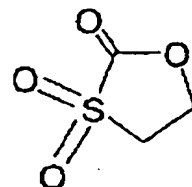
【化6】



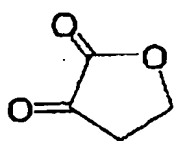
(LI-1)



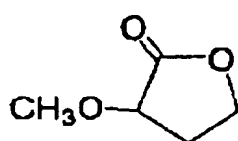
(LI-2)



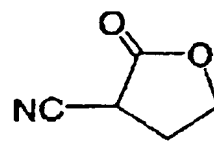
(LI-3)



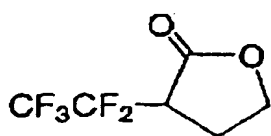
(LI-4)



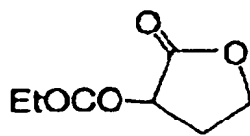
(LI-5)



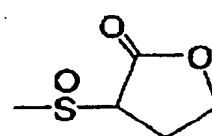
(LI-6)



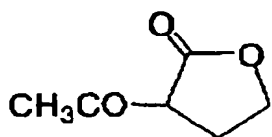
(LI-7)



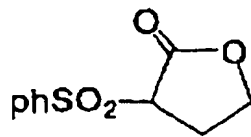
(LI-8)



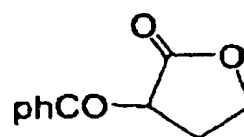
(LI-9)



(LI-10)



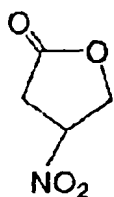
(LI-11)



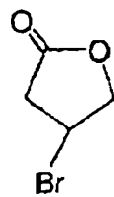
(LI-12)

【0068】

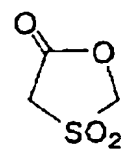
【化7】



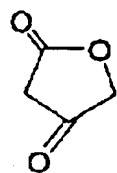
(LI-13)



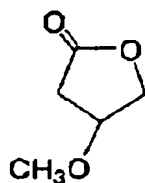
(LI-14)



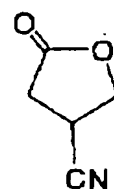
(LI-15)



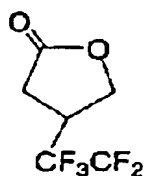
(LI-16)



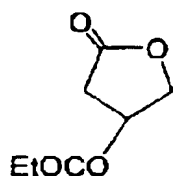
(LI-17)



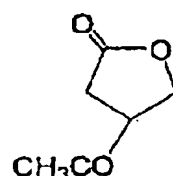
(LI-18)



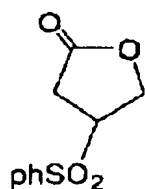
(LI-19)



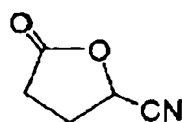
(LI-20)



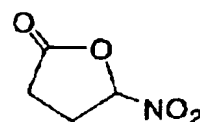
(LI-21)



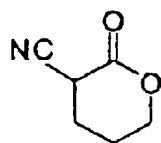
(LI-22)



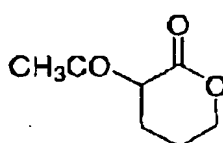
(LI-23)



(LI-24)



(LII-1)



(LII-2)

【0069】

一般式 (L-I) 及び一般式 (L-II) で表される化合物の添加量は、その効

果を十分に発揮し、且つ画像形成性を良好にすることから、画像記録層の全固形分量に対して固形分で0.1～50質量%が好ましく、さらには、1～30質量%がより好ましい。なお、この化合物は現像液と反応するため、選択的に現像液を接触することが望まれる。

このラクトン化合物は、いずれか一種を用いても、併用してもよい。また2種類以上の一般式(L-I)の化合物、又は2種類以上の一般式(L-II)の化合物を合計添加量が上記範囲内で任意の比率で併用してもよい。

【0070】

また、オニウム塩、o-キノンジアジド化合物、芳香族スルホン化合物、芳香族スルホン酸エステル化合物等の熱分解性であり、分解しない状態ではアルカリ水可溶性高分子化合物の溶解性を実質的に低下させる物質を併用することは、画像部の現像液への溶解阻止性の向上を図る点では、好ましい。オニウム塩としてはジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等を挙げることができる。

【0071】

本発明において用いられるオニウム塩として、好適なものとしては、例えば S. I. Schlesinger, *Photogr. Sci. Eng.*, 18, 387(1974)、T. S. Balet al, *Polymer*, 21, 423(1980)、特開平5-158230号公報に記載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号、特開平3-140140号の明細書に記載のアンモニウム塩、D. C. Necker et al, *Macromolecules*, 17, 2468(1984)、C. S. Wen et al, *Tech. Proc. Conf. Rad. Curing ASIA*, p478 Tokyo, Oct (1988)、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号に記載のホスホニウム塩、J. V. Crivello et al, *Macromolecules*, 10(6), 1307 (1977)、*Chem. & Eng. News*, Nov. 28, p31 (1988)、欧州特許第104,143号、米国特許第339,049号、同第410,201号、特開平2-150848号、特開平2-296514号に記載のヨードニウム塩、J. V. Crivello et al, *Polymer J.* 17, 73 (1985)、J. V. Crivello et al, *J. Org. Chem.*, 43, 3055 (1978)、W. R. Watt et al, *J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed.*, 22, 1789 (1984)、J. V. Crivello et al, *Polymer Bull.*, 14, 279 (1985)、J. V. Crivello et al, *Macromolecules*, 14(5), 1141(1981)、J. V. Crivello

et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877 (1979)、欧州特許第370,693号、同233,567号、同297,443号、同297,442号、米国特許第4,933,377号、同3,902,114号、同410,201号、同339,049号、同4,760,013号、同4,734,444号、同2,833,827号、独国特許第2,904,626号、同3,604,580号、同3,604,581号に記載のスルホニウム塩、J. V. Crivello et al, Macromolecules, 10(6), 1307 (1977)、J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 1047 (1979)に記載のセレノニウム塩、C. S. Wen et al, Teh. Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988)に記載のアルソニウム塩等があげられる。

オニウム塩のなかでも、ジアゾニウム塩が特に好ましい。また、特に好適なジアゾニウム塩としては特開平5-158230号公報記載のものが挙げられる。

【0072】

オニウム塩の対イオンとしては、四フッ化ホウ酸、六フッ化リン酸、トリイソプロピルナフタレンスルホン酸、5-ニトロ-*o*-トルエンスルホン酸、5-スルホサリチル酸、2, 5-ジメチルベンゼンスルホン酸、2, 4, 6-トリメチルベンゼンスルホン酸、2-ニトロベンゼンスルホン酸、3-クロロベンゼンスルホン酸、3-ブロモベンゼンスルホン酸、2-フルオロカプリルナフタレンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、1-ナフトール-5-スルホン酸、2-メトキシ-4-ヒドロキシ-5-ベンゾイル-ベンゼンスルホン酸、及びパラトルエンスルホン酸等を挙げることができる。これらの中でも特に六フッ化リン酸、トリイソプロピルナフタレンスルホン酸や2, 5-ジメチルベンゼンスルホン酸のごときアルキル芳香族スルホン酸が好適である。

【0073】

好適なキノンジアジド類としては*o*-キノンジアジド化合物を挙げることができる。本発明に用いられる*o*-キノンジアジド化合物は、少なくとも1個の*o*-キノンジアジド基を有する化合物で、熱分解によりアルカリ可溶性を増すものであり、種々の構造の化合物を用いることができる。つまり、*o*-キノンジアジドは熱分解により結着剤の溶解抑制を失うことと、*o*-キノンジアジド自身がアルカリ可溶性の物質に変化することの両方の効果により感材系の溶解性を助ける。

本発明に用いられる o -キノンジアジド化合物としては、例えば、J. コーサー著「ライターセンシティブ・システムズ」(John Wiley & Sons, Inc.)第339～352頁に記載の化合物が使用できるが、特に種々の芳香族ポリヒドロキシ化合物あるいは芳香族アミノ化合物と反応させた o -キノンジアジドのスルホン酸エステル又はスルホン酸アミドが好適である。また、特公昭43-28403号公報に記載されているようなベンゾキノン(1, 2)-ジアジドスルホン酸クロライド又はナフトキノン(1, 2)-ジアジド-5-スルホン酸クロライドとピロガロール-アセトン樹脂とのエステル、米国特許第3,046,120号及び同第3,188,210号に記載されているベンゾキノン(1, 2)-ジアジドスルホン酸クロライド又はナフトキノン(1, 2)-ジアジド-5-スルホン酸クロライドとフェノール-ホルムアルデヒド樹脂とのエステルも好適に使用される。

【0074】

さらにナフトキノン(1, 2)-ジアジド-4-スルホン酸クロライドとフェノールホルムアルデヒド樹脂あるいはクレゾール-ホルムアルデヒド樹脂とのエステル、ナフトキノン(1, 2)-ジアジド-4-スルホン酸クロライドとピロガロール-アセトン樹脂とのエステルも同様に好適に使用される。その他の有用な o -キノンジアジド化合物としては、数多くの特許に報告され知られている。例えば特開昭47-5303号、特開昭48-63802号、特開昭48-63803号、特開昭48-96575号、特開昭49-38701号、特開昭48-13354号、特公昭41-11222号、特公昭45-9610号、特公昭49-17481号、米国特許第2,797,213号、同第3,454,400号、同第3,544,323号、同第3,573,917号、同第3,674,495号、同第3,785,825号、英国特許第1,227,602号、同第1,251,345号、同第1,267,005号、同第1,329,888号、同第1,330,932号、ドイツ特許第854,890号などの各明細書中に記載されているものをあげることができる。

【0075】

o -キノンジアジド化合物の添加量は好ましくは、画像記録層中の全固形分量に対し、1～50質量%、更に好ましくは5～30質量%、特に好ましくは10～30質量%の範囲である。これらの化合物は単一で使用できるが、数種の混合物として使用してもよい。

また特開平11-288089号公報記載の少なくとも一部がエステル化されたアルカリ可溶性樹脂を含んでも良い。

【0076】

また、画像記録層表面の溶解阻止性の強化とともに表面のキズに対する抵抗力を強化する目的で、特開2000-187318号公報に記載されているような、分子中に炭素数3～20のパーフルオロアルキル基を2又は3個有する（メタ）アクリレート単量体を重合成分とする重合体を併用すること好ましい。添加量としては、画像記録層中の全固形分中に占める割合が0.1～10質量%が好ましく、より好ましくは0.5～5質量%である。

【0077】

-現像促進剤-

また、感度を更に向上させる目的で、酸無水物類、フェノール類、有機酸類を併用することもできる。

酸無水物類としては環状酸無水物が好ましく、具体的に環状酸無水物としては米国特許第4,115,128号明細書に記載されている無水フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、3,6-エンドオキシテトラヒドロ無水フタル酸、テトラクロル無水フタル酸、無水マレイン酸、クロル無水マレイン酸、 α -フェニル無水マレイン酸、無水コハク酸、無水ピロメリット酸などが使用できる。非環状の酸無水物としては無水酢酸などが挙げられる。

フェノール類としては、ビスフェノールA、2,2'-ビスヒドロキシスルホン、p-ニトロフェノール、p-エトキシフェノール、2,4,4'-トリヒドロキシベンゾフェノン、2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェノン、4-ヒドロキシベンゾフェノン、4,4',4''-トリヒドロキシトリフェニルメタン、4,4',3'',4''-テトラヒドロキシ-3,5,3',5'-テトラメチルトリフェニルメタンなどが挙げられる。

【0078】

更に、有機酸類としては、特開昭60-88942号、特開平2-96755号公報などに記載されている、スルホン酸類、スルフィン酸類、アルキル硫酸類、ホスホン酸類、リン酸エステル類及びカルボン酸類などがあり、具体的には、p-トルエ

ンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、p-トルエンスルフィン酸、エチル硫酸、フェニルホスホン酸、フェニルホスフィン酸、リン酸フェニル、リン酸ジフェニル、安息香酸、イソフタル酸、アジピン酸、p-トルイル酸、3,4-ジメトキシ安息香酸、フタル酸、テレフタル酸、4-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸、エルカ酸、ラウリン酸、n-ウンデカン酸、アスコルビン酸などが挙げられる。

上記の酸無水物、フェノール類及び有機酸類の量は、画像記録層の全固形分中、0.05～20質量%が好ましく、より好ましくは0.1～15質量%、特に好ましくは0.1～10質量%である。

【0079】

-界面活性剤-

画像記録層中には、塗布性を良化するため、また、現像条件に対する処理の安定性を広げるため、特開昭62-251740号公報や特開平3-208514号公報に記載されているような非イオン界面活性剤、特開昭59-121044号公報、特開平4-13149号公報に記載されているような両性界面活性剤、EP950517公報に記載されているようなシロキサン系化合物、特開昭62-170950号公報、特開平11-288093号公報、特願2001-247351号に記載されているようなフッ素含有のモノマー共重合体を添加することができる。

非イオン界面活性剤の具体例としては、ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタントリオレート、ステアリン酸モノグリセリド、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル等が挙げられる。両性活性剤の具体例としては、アルキルジ(アミノエチル)グリシン、アルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩、2-アルキル-N-カルボキシエチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインやN-テトラデシル-N,N-ベタイン型(例えば、商品名「アモーゲンK」：第一工業(株)製)等が挙げられる。

シロキサン系化合物としては、ジメチルシロキサンとポリアルキレンオキシドのブロック共重合体が好ましく、具体例として、(株)チッソ社製、DBE-224, DBE-621, DBE-712, DBP-732, DBP-534、独T

e g o 社製、T e g o G l i d e 100等のポリアルキレンオキシド変性シリコーンを挙げることができる。

上記非イオン界面活性剤及び両性界面活性剤の量は、画像記録層の全固形分量中、0.01～15質量%が好ましく、より好ましくは0.1～5質量%、さらに好ましくは0.05～0.5質量%である。

【0080】

-焼出し剤／着色剤-

画像記録層中には、露光による加熱後直ちに可視像を得るための焼き出し剤や、画像着色剤としての染料や顔料を加えることができる。

焼出し剤としては、露光による加熱によって酸を放出する化合物（光酸放出剤）と塩を形成し得る有機染料の組合せを代表として挙げることができる。具体的には、特開昭50-36209号、同53-8128号の各公報に記載されている α -ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸ハロゲンイドと塩形成性有機染料の組合せや、特開昭53-36223号、同54-74728号、同60-3626号、同61-143748号、同61-151644号及び同63-58440号の各公報に記載されているトリハロメチル化合物と塩形成性有機染料の組合せを挙げることができる。かかるトリハロメチル化合物としては、オキサゾール系化合物とトリアジン系化合物とがあり、どちらも経時安定性に優れ、明瞭な焼き出し画像を与える。

【0081】

画像の着色剤としては、前述の塩形成性有機染料以外に他の染料を用いることができる。塩形成性有機染料を含めて、好適な染料として油溶性染料と塩基性染料をあげることができる。具体的にはオイルイエロー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク#312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、オイルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラックBS、オイルブラックT-505（以上オリエント化学工業（株）製）、ビクトリアピュアブルー、クリスタルバイオレットラクトン、クリスタルバイオレット（CI42555）、メチルバイオレット（CI42535）、エチルバイオレット、ローダミンB（CI145170B）、マラカイトグリーン（CI42000）、メチレン

ブルー (C I 52015) などを挙げることができる。また、特開昭 62-293247 号公報に記載されている染料は特に好ましい。

これらの染料は、画像記録層の全固形分に対し、0.01～10 質量%、好ましくは 0.1～3 質量%の割合で添加することができる。

【0082】

-可塑剤-

更に画像記録層中には必要に応じ、塗膜の柔軟性等を付与するために可塑剤が加えられる。例えば、ブチルフタリル、ポリエチレングリコール、クエン酸トリブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジヘキシル、フタル酸ジオクチル、リン酸トリクレジル、リン酸トリブチル、リン酸トリオクチル、オレイン酸テトラヒドロフルフリル、アクリル酸又はメタクリル酸のオリゴマー及びポリマー等が用いられる。

【0083】

-ワックス剤-

平版印刷版原版の画像記録層中には、キズに対する抵抗性を付与する目的で、表面の静摩擦係数を低下させる化合物を添加することもできる。具体的には、US 6117913 号公報、特願 2001-261627 号明細書、特願 2002-032904 号明細書、特願 2002-165584 号明細書に用いられているような、長鎖アルキルカルボン酸のエステルを有する化合物などを挙げることができる。添加量として好ましいのは、層を形成する全固形分中に占める割合が 0.1～10 質量%、より好ましくは 0.5～5 質量%である。

【0084】

平版印刷版原版は、通常上記各成分を含有する版材の感熱性組成物を溶媒に溶かして、適当な支持体上に塗布することにより製造することができる。

[塗布溶剤]

ここで使用する溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、プロパノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、1-メトキシ-2-プロパノール、2-メトキシエチルアセテート、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、ジメトキシエタン、乳酸

メチル、乳酸エチル、N，N-ジメチルアセトアミド、N，N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドン、テトラメチルウレア、N-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、 γ -ブチロラクトン、トルエン、水等をあげることができるがこれに限定されるものではない。これらの溶媒は単独あるいは混合して使用される。

塗布溶剤の選択にあたっては、上部記録層、下部記録層の2層構造を有するものについては、隣接して設けられる場合に互いの層の界面における相溶を防止するため、上部記録層の塗布溶媒は、下部記録層を実質的に溶解しないものを選択することが好ましい。溶媒中の上記成分（添加剤を含む全固形分）の濃度は、好ましくは1～50質量%である。

酸無水物を使用する際には塗布液中の水を0.5%以下にすることが好ましい。

【0085】

〔塗布量〕

また、前記感熱性組成物の塗布量（固形分）は、用途によって異なるが、皮膜特性及び耐刷性の観点から0.3～3.0 g/m²の塗布量で設けることが適当である。好ましくは0.5～2.5 g/m²であり、さらに好ましくは0.8～1.6 g/m²である。

【0086】

〔重層構造〕

本発明で使用する平版印刷版原版は、上記した成分を含有する画像記録層を支持体上に設けたものであるが、これら画像記録層は、少なくとも2層以上の重層構成であってもよい（以下便宜上、上側層と下側層とからなる2層の場合を説明する）。

その場合上側層と下側層を構成する、アルカリ可溶性樹脂は、上記に説明したアルカリ可溶性樹脂を適用することができるが、上側層は、下側層よりもアルカリに対する溶解性が低いものであるのが好ましい。

また、赤外線吸収染料は、各層において異なる赤外線吸収染料であってもよく、また各層に複数の化合物からなる赤外線吸収染料を用いてもよい。含有させる

量としては、いずれの層に用いる場合にも、上記した通り、添加する層の全固形分に対して 0.01～50 質量%、好ましくは 0.1～50 質量%、特に好ましくは 0.1～30 質量%の割合で添加することができる。複数の層に添加する場合は、添加量の合計が上記範囲になるように添加することが好ましい。

【0087】

上記した熱分解性でありかつ熱分解しない状態ではアルカリ可溶性樹脂の溶解性を実質的に低下させる物質は、経時により一部分解することもあり得るので、画像記録層が重層構成の場合には、下側層に含有させるのが効果的であるが、いずれの層であっても、また両層であってもよい。含有させる量としては、上記した通りである。複数の層に添加する場合は、添加量の合計が上記範囲になるように添加することが好ましい。

また、ラクトン化合物は、重層構成の場合には、上側層に含有させるのが効果的であるが、いずれの層であっても、また両層であってもよい。

【0088】

〔支持体〕

平版印刷版原版に使用される親水性支持体としては、必要な強度と耐久性を備えた寸法的に安定な板状物が挙げられ、例えば、紙、プラスチック（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等）がラミネートされた紙、金属板（例えば、アルミニウム、亜鉛、銅等）、プラスチックフィルム（例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリビニルアセタール等）、上記のごとき金属がラミネート、もしくは蒸着された紙、もしくはプラスチックフィルム等が含まれる。

【0089】

支持体としては、ポリエステルフィルム又はアルミニウム板が好ましく、その中でも寸法安定性がよく、比較的安価であるアルミニウム板は特に好ましい。好適なアルミニウム板は、純アルミニウム板及びアルミニウムを主成分とし、微量の異元素を含む合金板であり、更にアルミニウムがラミネートもしくは蒸着され

たプラスチックフィルムでもよい。アルミニウム合金に含まれる異元素には、ケイ素、鉄、マンガン、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケル、チタンなどがある。合金中の異元素の含有量は高々10質量%以下である。

【0090】

特に好適なアルミニウムは、純アルミニウムであるが、完全に純粋なアルミニウムは精錬技術上製造が困難であるので、僅かに異元素を含有するものでもよい。このようにアルミニウム板は、その組成が特定されるものではなく、従来より公知公用の素材のアルミニウム板を適宜に利用することができる。本発明で用いられるアルミニウム板の厚みはおよそ0.1mm~0.6mm程度、好ましくは0.15mm~0.4mm、特に好ましくは0.2mm~0.3mmである。

【0091】

アルミニウム板を粗面化するに先立ち、所望により、表面の圧延油を除去するための例えば界面活性剤、有機溶剤又はアルカリ性水溶液などによる脱脂処理が行われる。アルミニウム板の表面の粗面化処理は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法及び化学的に表面を選択溶解させる方法により行われる。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラスト研磨法、バフ研磨法などの公知の方法を用いることができる。また、電気化学的な粗面化法としては塩酸又は硝酸電解液中で交流又は直流により行う方法がある。また、特開昭54-63902号公報に開示されているように両者を組み合わせた方法も利用することができる。

このように粗面化されたアルミニウム板は、必要に応じてアルカリエッチング処理及び中和処理された後、所望により表面の保水性や耐摩耗性を高めるために陽極酸化処理が施される。アルミニウム板の陽極酸化処理に用いられる電解質としては、多孔質酸化皮膜を形成する種々の電解質の使用が可能で、一般的には硫酸、リン酸、蔞酸、クロム酸あるいはそれらの混酸が用いられる。それらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜決められる。

【0092】

陽極酸化の処理条件は用いる電解質により種々変わるので一概に特定し得ないが一般的には電解質の濃度が1~80質量%溶液、液温は5~70℃、電流密度

5～60 A/dm²、電圧 1～100 V、電解時間 10 秒～5 分の範囲であれば適当である。陽極酸化皮膜の量は耐刷性の点で 1.0 g/m²以上であることが好ましい。陽極酸化処理を施された後、アルミニウム表面は必要により親水化処理が施される。親水化処理としては、米国特許第 2,714,066 号、同第 3,181,461 号、第 3,280,734 号及び第 3,902,734 号に開示されているようなアルカリ金属シリケート（例えばケイ酸ナトリウム水溶液）法がある。この方法においては、支持体がケイ酸ナトリウム水溶液で浸漬処理されるか又は電解処理される。他に特公昭 36-22063 号公報に開示されているフッ化ジルコン酸カリウム及び米国特許第 3,276,868 号、同第 4,153,461 号、同第 4,689,272 号に開示されているようなポリビニルホスホン酸で処理する方法などが用いられる。

【0093】

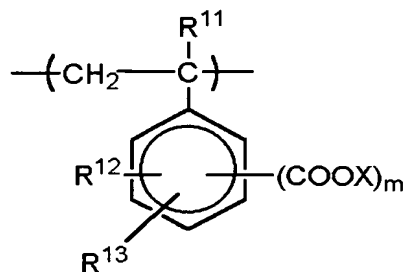
本発明で使用する平版印刷版原版は、支持体上に少なくとも前記した画像記録層を設けたものであるが、必要に応じて支持体と画像記録層との間に下塗層を設けることができる。

下塗層成分としては種々の有機化合物が用いられ、例えば、カルボキシメチルセルロース、デキストリン、アラビアガム、2-アミノエチルホスホン酸などのアミノ基を有するホスホン酸類、置換基を有してもよいフェニルホスホン酸、ナフチルホスホン酸、アルキルホスホン酸、グリセロホスホン酸、メチレンジホスホン酸及びエチレンジホスホン酸などの有機ホスホン酸、置換基を有してもよいフェニルリン酸、ナフチルリン酸、アルキルリン酸及びグリセロリン酸などの有機リン酸、置換基を有してもよいフェニルホスフィン酸、ナフチルホスフィン酸、アルキルホスフィン酸及びグリセロホスフィン酸などの有機ホスフィン酸、グリシンやβ-アラニンなどのアミノ酸類、及びトリエタノールアミンの塩酸塩などのヒドロキシ基を有するアミンの塩酸塩等から選ばれるが、2 種以上混合して用いてもよい。

【0094】

さらに下記式で示される構造単位を有する有機高分子化合物群から選ばれる少なくとも 1 種の化合物を含む下塗層も好ましい。

【0095】



【0096】

R¹¹は水素原子、ハロゲン原子又はアルキル基を表し、R¹²及びR¹³はそれぞれ独立して、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基、置換アリール基、 $-\text{OR}^{14}$ 、 $-\text{COOR}^{15}$ 、 $-\text{CONHR}^{16}$ 、 $-\text{COR}^{17}$ 若しくは $-\text{CN}$ を表すか、又はR¹²及びR¹³が結合して環を形成してもよく、R¹⁴～R¹⁷はそれぞれ独立してアルキル基又はアリール基を表し、Xは水素原子、金属原子、NR¹⁸R¹⁹R²⁰R²¹を表し、R¹⁸～R²¹はそれぞれ独立して、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基若しくは置換アリール基を表すか、又はR¹⁸及びR¹⁹が結合して環を形成してもよく、mは1～3の整数を表す。

【0097】

この下塗層は次のような方法で設けることができる。即ち、水又はメタノール、エタノール、メチルエチルケトンなどの有機溶剤もしくはそれらの混合溶剤に上記の有機化合物を溶解させた溶液をアルミニウム板上に塗布、乾燥して設ける方法と、水又はメタノール、エタノール、メチルエチルケトンなどの有機溶剤もしくはそれらの混合溶剤に上記の有機化合物を溶解させた溶液に、アルミニウム板を浸漬して上記化合物を吸着させ、その後水などによって洗浄、乾燥して下塗層を設ける方法である。前者の方法では、上記の有機化合物の0.005～10質量%の濃度の溶液を種々の方法で塗布できる。また後者の方法では、溶液の濃度は0.01～20質量%、好ましくは0.05～5質量%であり、浸漬温度は20～90℃、好ましくは25～50℃であり、浸漬時間は0.1秒～20分、

好ましくは2秒～1分である。これに用いる溶液は、アンモニア、トリエチルアミン、水酸化カリウムなどの塩基性物質や、塩酸、リン酸などの酸性物質によりpH1～12の範囲に調整することもできる。

下塗層の被覆量は、耐刷性の点から2～200mg/m²が適当であり、好ましくは5～100mg/m²である。

【0098】

上記のようにして作成された平版印刷版原版は、画像様に露光され、その後、アルカリ現像処理液を用いて現像処理を施される。

像露光に用いられる活性光線の光源としては、例えば、水銀灯、メタルハライドランプ、キセノンランプ、ケミカルランプ、カーボンアーク灯等がある。放射線としては、電子線、X線、イオンビーム、遠赤外線などがある。またg線、i線、Deep-UV光、高密度エネルギービーム（レーザービーム）も使用される。レーザービームとしてはヘリウム・ネオンレーザー、アルゴンレーザー、クリプトンレーザー、ヘリウム・カドミウムレーザー、KrFエキシマレーザー等が挙げられる。本発明においては、近赤外線から赤外領域において発光波長を持つ光源が好ましく、固体レーザー、半導体レーザーが特に好ましい。

【0099】

[本発明で使用するアルカリ現像処理液]

本発明で使用するアルカリ現像処理液（以下、単に「現像液」ともいう。）はアルカリ性の水溶液を基本組成とし、従来公知のアルカリ水溶液の中から適宜選択することができる。

アルカリ水溶液としては、ケイ酸アルカリ若しくは非還元糖と、塩基とからなる現像液が挙げられ、特にpH12.5～14.0のものが好ましい。

前記ケイ酸アルカリとしては、水に溶解したときにアルカリ性を示すものであり、例えばケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム、ケイ酸リチウムなどのアルカリ金属ケイ酸塩、ケイ酸アンモニウムなどが挙げられる。

ケイ酸アルカリは1種単独でも、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

【0100】

上記アルカリ水溶液は、ケイ酸塩の成分である酸化ケイ素SiO₂とアルカリ

酸化物 M_2O (Mはアルカリ金属又はアンモニウム基を表す。)との混合比率、及び濃度の調整により、現像性を容易に調節することができる。

前記アルカリ水溶液の中でも、前記酸化ケイ素 SiO_2 とアルカリ酸化物 M_2O との混合比率 (SiO_2/M_2O :モル比)が0.5~3.0のものが好ましく、1.0~2.0のものがより好ましい。

また、現像液中のケイ酸アルカリの濃度としては、良好な現像性を発揮し且つ廃液処理における取り扱いの利便を図る点から、アルカリ水溶液の質量に対して1~10質量%が好ましく、3~8質量%がより好ましく、4~7質量%が最も好ましい。

【0101】

非還元糖と塩基とからなる現像液において、非還元糖とは遊離性のアルデヒド基やケトン基を持たないために還元性を有しない糖類を意味し、還元基同士の結合したトレハロース型少糖類、糖類の還元基と非糖類が結合した配糖体、糖類に水素添加して還元した糖アルコールに分類される。本発明ではこれらのいずれも好適に用いることができる。

トレハロース型少糖類としては、例えばサッカロースやトレハロースが挙げられ、前記配糖体としては、例えばアルキル配糖体、フェノール配糖体、カラシ油配糖体などが挙げられる。

糖アルコールとしては、例えばD, L-アラビット、リビット、キシリット、D, L-ソルビット、D, L-マンニット、D, L-イジット、D, L-タリット、ズリシット、アロズルシットなどが挙げられる。さらには、二糖類の水素添加で得られるマルチトール、オリゴ糖の水素添加で得られる還元体(還元水あめ)なども好適に挙げることができる。

【0102】

上記のうち、非還元糖としては、糖アルコール、サッカロースが好ましく、中でも特に、D-ソルビット、サッカロース、還元水あめが適度なpH領域に緩衝作用がある点でより好ましい。

これらの非還元糖は単独でも、二種以上を組み合わせてもよく、現像液中に占める割合としては、0.1~30質量%が好ましく、1~20質量%がより好ま

しい。

【0103】

前記ケイ酸アルカリ若しくは非還元糖には、塩基としてアルカリ剤を従来公知の物の中から適宜選択して組み合わせることができる。

該アルカリ剤としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、リン酸三ナトリウム、リン酸三カリウム、リン酸三アンモニウム、リン酸二ナトリウム、リン酸二カリウム、リン酸二アンモニウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素アンモニウム、ホウ酸ナトリウム、ホウ酸カリウム、ホウ酸アンモニウムなどの無機アルカリ剤、クエン酸カリウム、クエン酸三カリウム、クエン酸ナトリウムなどが挙げられる。

【0104】

さらにモノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、モノイソプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、トリエイソプロピルアミン、*n*-ブチルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノイソプロパノールアミン、ジイソプロパノールアミン、エチレンジアミン、ピリジンなどの有機アルカリ剤も好適に挙げることができる。

これらのアルカリ剤は単独で用いても、二種以上を組み合わせ用いてもよい。

中でも水酸化ナトリウム、水酸化カリウムが好ましい。その理由は、非還元糖に対する添加量を調整することにより、広いpH領域においてpH調整が可能となるためである。また、リン酸三ナトリウム、リン酸三カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどもそれ自身に緩衝作用があるので好ましい。

【0105】

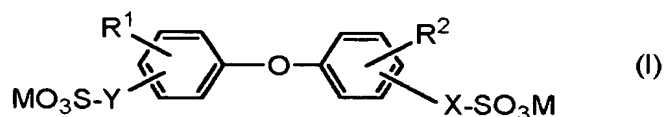
本発明で使用するアルカリ現像処理液は、上述のようなアルカリ水溶液に、アニオン界面活性剤及び両性界面活性剤からなる群から選ばれる少なくとも1種を含有させたものである。

ーアニオン界面活性剤ー

本発明で使用するアニオン界面活性剤としては、例えばラウリルアルコールサルフェートのナトリウム塩、ラウリルアルコールサルフェートのアンモニウム塩、オクチルアルコールサルフェートのナトリウム塩などの高級アルコール硫酸エステル塩類、高級アルキルエーテル硫酸エステル塩類、イソプロピルナフタレンスルホン酸のナトリウム塩、イソブチルナフタレンスルホン酸のナトリウム塩、ドデシルベンゼンスルホン酸のナトリウム塩、メタニトロベンゼンスルホン酸のナトリウム塩などのようなアルキルアリアルスルホン酸塩、第2ナトリウムアルキルサルフェートなどの炭素数8～22の高級アルコール硫酸エステル類、セチルアルコールリン酸エステルのナトリウム塩などのような脂肪族アルコールリン酸エステル塩類、たとえば $C_{17}H_{33}CON(CH_3)CH_2CH_2SO_3Na$ などのようなアルキルアミドのスルホン酸塩類、ナトリウムスルホコハク酸ジオクチルエステル、ナトリウムスルホコハク酸ジヘキシルエステルなどの二塩基性脂肪族エステルのスルホン酸塩類、ヒドロキシアルカンスルホン酸塩類、アルカンスルホン酸塩類、アルキルジフェニルエーテルスルホン酸塩類、ジフェニルエーテルジスルホン酸塩類、ジアルキルスルホ琥珀酸エステル塩類、オレフィンスルホン酸塩類、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類、分岐鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類、アルキルナフタレンスルホン酸塩類、アルキルフェノキシポリオキシエチレンプロピルスルホン酸塩類、ポリオキシエチレンアルキルスルホフェニルエーテル塩類、N-アルキルスルホ琥珀酸モノアミド二ナトリウム塩、石油スルホン酸塩類などが好適に挙げられる。

中でも芳香族型アニオン界面活性剤として以下の(I)～(IV)にて示される化合物が挙げられる。

【0106】



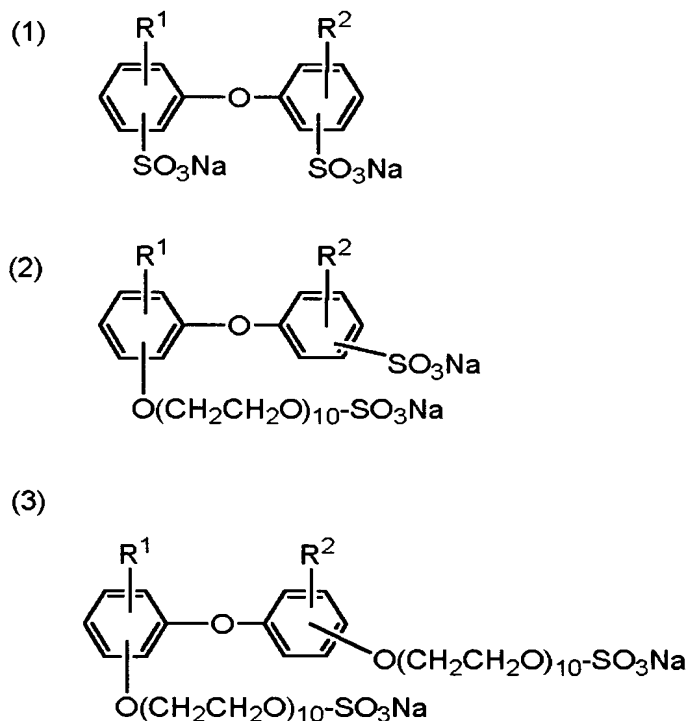
(式(I)中、 R^1 、 R^2 はそれぞれ独立に水素原子又は分岐していてもよいアルキル基を表し、X、Yはそれぞれ独立に単結合又は式： $-O-(CH_2CH_2O)_n$

— (n は1～100の整数である。)を表し、 M は1価のアルカリ金属を表す。
)

上記式(I)中、 R^1 、 R^2 で示されるアルキル基としては、炭素原子数1～40が適当で、好ましくは炭素原子数2～20、特に好ましくは炭素原子数4～12であり、 X 、 Y はそれぞれ独立に単結合又は式： $-O-(CH_2CH_2O)_n-$ (n は好ましくは2～50の整数、特に好ましくは3～30の整数を表す。)を表し、 M はナトリウム、カリウム、リチウムなどを表し、特にナトリウムが好ましい。

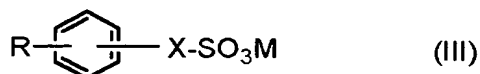
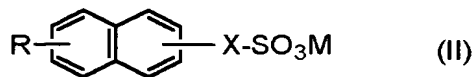
【0107】

上記式(I)で示される化合物の好ましい例として以下の(1)～(3)がある。



上記式中、 R^1 、 R^2 として特に好ましくは nC_8H_{17} 、 $nC_{12}H_{25}$ が挙げられる。

【0108】



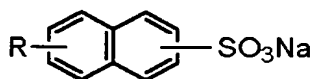
(式 (II) 及び (III) 中、R は水素原子又は分岐していてもよいアルキル基を表し、X は単結合又は式： $-\text{O}- (\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n -$ (n は 1 ～ 100 の整数である。) を表し、M は 1 価のアルカリ金属を表す。)

上記式 (II) 中、R で示されるアルキル基としては炭素原子数 1 ～ 40 が適当で、好ましくは炭素原子数 2 ～ 20、特に好ましくは炭素原子数 4 ～ 12 であり、X は単結合又は式： $-\text{O}- (\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n -$ (n は好ましくは 2 ～ 50 の整数、特に好ましくは 3 ～ 30 の整数を表す。) を表し、M はナトリウム、カリウム、リチウムなどを表し、特にナトリウムが好ましい。

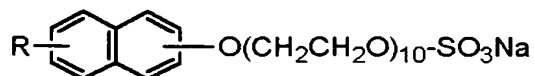
【0109】

式 (II) で示される化合物の好ましい例として、以下の (4) 及び (5) がある。

(4)



(5)



上記式中、R として特に好ましくは $n\text{C}_8\text{H}_{17}$ 、 $n\text{C}_{12}\text{H}_{25}$ が挙げられる。

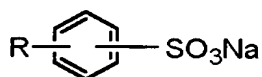
【0110】

上記式 (III) 中、R で示されるアルキル基としては炭素原子数 1 ～ 40 が適当で、好ましくは炭素原子数 2 ～ 20、特に好ましくは炭素原子数 4 ～ 12 であり、X は単結合又は式： $-\text{O}- (\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n -$ (n は好ましくは 2 ～ 50 の

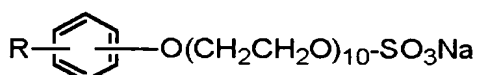
整数、特に好ましくは3～30の整数を表す。)を表し、Mはナトリウム、カリウム、リチウムなどを表し、特にナトリウムが好ましい。

式(III)で示される化合物の好ましい例として、以下の(6)及び(7)がある。

(6)

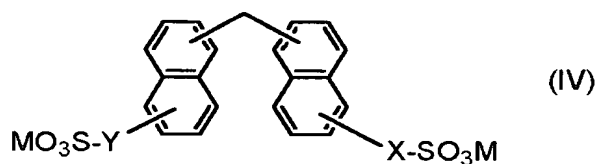


(7)



上記式中、Rとして特に好ましくは $n\text{C}_8\text{H}_{17}$ 、 $n\text{C}_{12}\text{H}_{25}$ が挙げられる。

【0111】



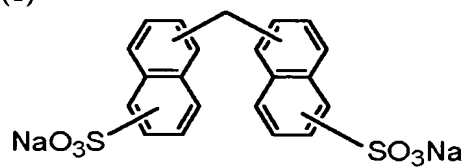
(式(IV)中、X、Yはそれぞれ独立に単結合又は式： $-\text{O}-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n-$ (n は1～100の整数である。)を表し、Mは1価のアルカリ金属を表す。)

上記式(IV)中、X、Yはそれぞれ独立に単結合又は式： $-\text{O}-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n-$ (n は好ましくは2～50の整数、特に好ましくは3～30の整数を表す。)を表し、Mはナトリウム、カリウム、リチウムなどを表し、特にナトリウムが好ましい。

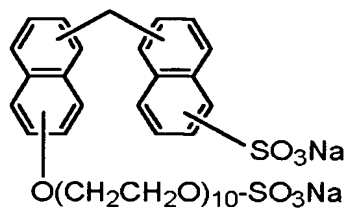
【0112】

式(IV)で示される化合物の好ましい例として、以下の(8)～(10)がある。

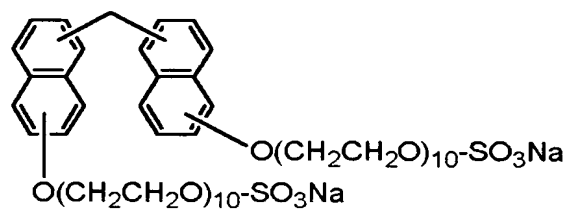
(8)



(9)



(10)



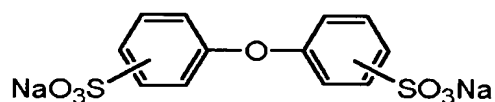
【 0 1 1 3 】

上記式 (I) ~ (IV) で示される化合物の中でも、式 (I) にて示される化合物が好ましい。

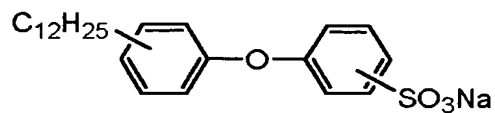
芳香族型アニオン界面活性剤の具体例を以下に挙げる。

【0114】

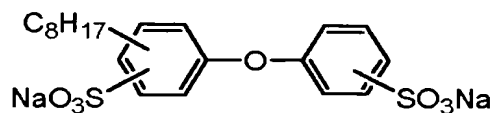
(A-1)



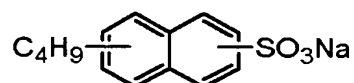
(A-5)



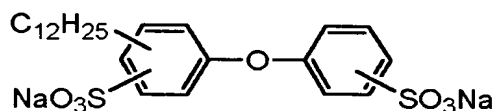
(A-2)



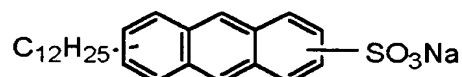
(A-6)



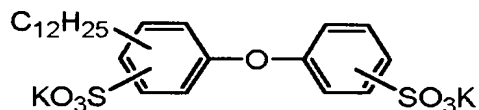
(A-3)



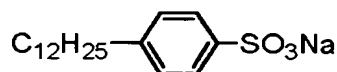
(A-7)



(A-4)



(A-8)

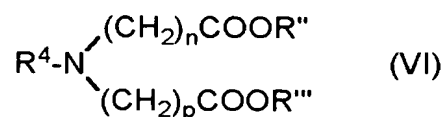
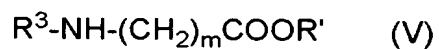


【0115】

—両性界面活性剤—

本発明で使用する両性界面活性剤としては、アミノ酸型両性界面活性剤及びペプチン型両性界面活性剤などが挙げられる。

アミノ酸型両性界面活性剤の例として以下の式(V)の化合物及び式(VI)の化合物から選ばれるものがある。



(式中、 R^3 及び R^4 はそれぞれ炭素原子数2～30の炭化水素基を表し、 R' 、 R'' 及び R''' はそれぞれ水素原子又は1価のアルカリ金属を表し、 m 、 n 及び p はそれぞれ1～10の整数を表す。)

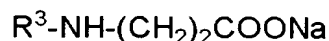
【0116】

上記式(V)中、 R^3 は好ましくは炭素原子数3～20、より好ましくは4～12の炭化水素基を表し、一般に脂肪族炭化水素基であり直鎖でも分岐鎖でもよく、好ましくは直鎖であり、また、飽和でも不飽和でもよく、好ましくはアルキル基又はアルケニル基である。また、 R' は水素原子又は1価のアルカリ金属、例えばナトリウム、カリウム、リチウムであり、特にナトリウムが好ましい。 m は1～10、好ましくは2～8、特に好ましくは2～6の整数を表す。

【0117】

上記式(V)で示される化合物の好ましい例として以下の(11)がある。

(11)



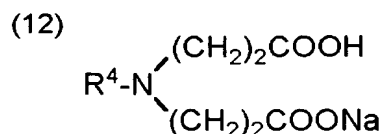
R^3 として特に好ましくは $n\text{C}_8\text{H}_{17}$ 、 $n\text{C}_{12}\text{H}_{25}$ が挙げられる。

【0118】

上記式(VI)中、 R^4 は好ましくは炭素原子数3～20、より好ましくは4～12の炭化水素基を表し、一般に脂肪族炭化水素基であり直鎖でも分岐鎖でもよく、好ましくは直鎖であり、また、飽和でも不飽和でもよく、好ましくはアルキル基又はアルケニル基である。また、 R'' 、 R''' は水素原子又は1価のアルカリ金属、例えばナトリウム、カリウム、リチウムであり、特にナトリウムが好ましい。 n 、 p は1～10、好ましくは2～8、特に好ましくは2～6の整数を表す。

【0119】

上記式(VI)で示される化合物の好ましい例として以下の(12)がある。



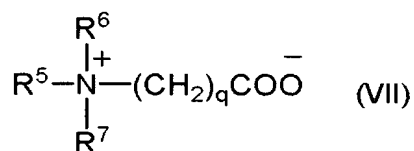
R⁴として特に好ましくは n C₈H₁₇、n C₁₂H₂₅が挙げられる。

上記式(V)又は(VI)で示される化合物のうち、式(VI)で示される化合物が好ましい。

上記化合物は、常法に従って製造することができる。また、例えば商品名パイオニンC-158（竹本油脂（株）製）などの市販品としても入手可能である。

【0120】

また、ベタイン型両性界面活性剤の例として以下の式(VII)の化合物が挙げられる。

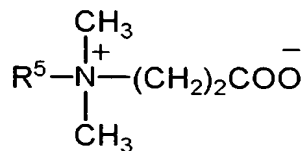


(式中、R⁵、R⁶、R⁷はそれぞれ炭素原子数1～30の炭化水素基を表し、qは1～10の整数を表す。)

式(VII)中、R⁵、R⁶、R⁷は好ましくは炭素原子数1～20、より好ましくは炭素原子数1～12の炭化水素基を表し、一般に脂肪族炭化水素基であって、直鎖でも分岐していてもよく、また、飽和でも不飽和でもよく、具体的にアルキル基、アルケニル基などが挙げられる。qは1～10、好ましくは2～8、より好ましくは2～6の整数を表す。

式(VII)で示される化合物の好ましい例として以下の(13)がある。

(13)



R^5 として特に好ましくは $\text{n C}_8\text{H}_{17}$ 、 $\text{n C}_{12}\text{H}_{25}$ が挙げられる。

両性界面活性剤としてその他、イミダゾリニウム塩類、イミダゾリン類、スルホベタイン類などが挙げられる。

【0121】

本発明で使用するアルカリ現像処理液中には、アニオン界面活性剤及び両性界面活性剤から選ばれる1種を単独で、又は2種以上を併用して含めることができる。現像液中におけるアニオン界面活性剤及び／又は両性界面活性剤の含有量としては、現像力及び現像カスの発生に対する抑制効果の観点から0.001～10質量%が好ましく、0.005～1質量%がより好ましく、0.01～0.5質量%が最も好ましい。

【0122】

アルカリ現像処理液は、上記のとおり、ケイ酸アルカリ若しくは非還元糖と、塩基を含む現像液を用いるが、そのカチオン成分として従来より Li^+ 、 Na^+ 、 K^+ 、 NH_4^+ が用いられ、中でも、イオン半径の小さいカチオンを多く含有する系では、画像記録層への浸透性が高く現像性に優れる一方、画像部まで溶解して画像欠陥を生ずる。従って、アルカリ濃度を上げるには、ある程度の限度があり、画像部に欠陥を生ずることなく、且つ非画像部に画像記録層（残膜）が残存しないように完全に処理するためには、微妙な液性条件の設定が要求された。

しかし、前記カチオン成分として、そのイオン半径の大きいカチオンを用いることにより、画像記録層中への現像液の浸透性を抑制することができ、アルカリ濃度、即ち、現像性を低下させることなく、画像部の溶解抑止効果をも向上させることができる。

前記カチオン成分としては、上記アルカリ金属カチオン及びアンモニウムイオンのほか、他のカチオンも用いることができる。

【0123】

本発明で使用するアルカリ現像処理液には、さらに現像性能を高める目的で、以下のような添加剤を加えることができる。

例えば特開昭58-75152号公報に記載のNaCl、KCl、KBrなどの中性塩、特開昭58-190952号公報に記載のEDTA、NTAなどのキレート剤、特開昭59-121336号公報に記載の $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 、 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ などの錯体、特開昭50-51324号公報に記載のアルキルナフタレンスルホン酸ソーダ、*n*-テトラデシル-N，N-ジヒドロキシエチルベタインなどのアニオン又は両性界面活性剤、米国特許第4,374,920号明細書に記載のテトラメチルデシンジオールなどの非イオン性界面活性剤、特開昭55-95946号公報に記載のp-ジメチルアミノメチルポリスチレンのメチルクロライド4級化合物などのカチオニックポリマー、特開昭56-142528号公報に記載のビニルベンジルトリメチルアンモニウムクロライドとアクリル酸ソーダとの共重合体などの両性高分子電解質、特開昭57-192951号公報に記載の亜硫酸ソーダなどの還元性無機塩、特開昭58-59444号公報に記載の塩化リチウムなどの無機リチウム化合物、特開昭59-75255号公報に記載の有機Si、Tiなどを含む有機金属界面活性剤、特開昭59-84241号公報に記載の有機ホウ素化合物、EP101010号明細書に記載のテトラアルキルアンモニウムオキサイドなどの4級アンモニウム塩等が挙げられる。

【0124】

本発明の製版方法において、アルカリ現像処理液の使用態様は特に限定されるものではない。

近年、製版・印刷業界では製版作業の合理化及び標準化のため、印刷版用の自動現像機が広く用いられている。この自動現像機は、一般に現像部と後処理部からなり、印刷版を搬送する装置と各処理槽及びスプレー装置からなり、露光済みの印刷版を水平に搬送しながら、ポンプで汲み上げた各処理液をスプレーノズルから吹き付けて現像処理するものである。また、最近では処理液が満たされた処理液槽中に液中ガイドロールなどによって印刷版を浸漬搬送させて処理する方法も

知られている。このような自動処理においては、各処理液に処理量や稼働時間などに応じて補充液を補充しながら処理することができる。また、実質的に未使用の処理液で処理するいわゆる使い捨て処理方式も適用できる。

【0125】

現像液よりもアルカリ強度の高い水溶液を補充液として現像液中に加えることによって、長時間現像タンク中に現像液を交換することなく多量の画像形成材料を処理できる。本発明の製版方法において上記のアルカリ現像処理液を使用する際にも、この補充方式を採用することが好ましい態様である。

前記補充液としても、上記のアルカリ現像処理液を、現像用の現像液よりもアルカリ強度の高い水溶液として使用することができる。

【0126】

前記現像液及び現像液補充液には、さらに現像性の促進や抑制、現像カスの分散及び印刷版画像部の親インキ性を高める目的で、必要に応じて種々の界面活性剤や有機溶剤などを添加することもできる。

界面活性剤としては、上記した以外のノニオン系、カチオン系、アニオン系又は両性界面活性剤から選択できる。

例えばノニオン性界面活性剤としては、ポリエチレングリコール、ポリエチレングリコールポリプロピレングリコールブロックコポリマー等のポリエチレングリコール類、ポリエチレングリコールセチルエーテル、ポリエチレングリコールステアリルエーテル、ポリエチレングリコールオレイルエーテル、ポリエチレングリコールベヘニルエーテル等のポリエチレングリコールアルキルエーテル類、ポリエチレングリコールポリプロピレングリコールセチルエーテル、ポリエチレングリコールポリプロピレングリコールデシルテトラデシルエーテル等のポリエチレングリコールポリプロピレングリコールアルキルエーテル類、ポリエチレングリコールオクチルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールノニルフェニルエーテル等のポリエチレングリコールアルキルフェニルエーテル類、モノステアリン酸エチレングリコール、ジステアリン酸エチレングリコール、ステアリン酸ジエチレングリコール、ジステアリン酸ポリエチレングリコール、モノラウリル酸ポリエチレングリコール、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、モノオ

レイン酸ポリエチレングリコール等のポリエチレングリコール脂肪酸エステル類、モノミリスチン酸グリセリル、モノステアリン酸グリセリル、モノイソステアリン酸グリセリル、ジステアリン酸グリセリル、モノオレイン酸グリセリル、ジオレイン酸グリセリル等のグリセリル脂肪酸エステル類、及びそのポリエチレンオキサイド付加物類、モノパルミチン酸ソルビタン、モノステアリン酸ソルビタン、トリステアリン酸ソルビタン、モノオレイン酸ソルビタン、トリオレイン酸ソルビタン等のソルビタン脂肪酸エステル類、及びそのポリエチレンオキサイド付加物類、モノラウリン酸ソルビット、テトラステアリン酸ソルビット、ヘキサステアリン酸ソルビット、テトラオレイン酸ソルビット等のソルビット脂肪酸エステル類、及びそのポリエチレンオキサイド付加物類、ヒマシ油のポリエチレンオキサイド付加物類等を挙げることができる。

【0127】

また現像液あるいは補充液中に含める有機溶剤としてはベンジルアルコールなどが好ましい。また、ポリエチレングリコールもしくはその誘導体、又はポリプロピレングリコールもしくはその誘導体などの添加も好ましい。

さらに必要に応じて、ハイドロキノン、レゾルシン、亜硫酸又は亜硫酸水素酸のナトリウム塩若しくはカリウム塩などの無機塩系還元剤、有機カルボン酸、消泡剤、硬水軟化剤を加えることもできる。

【0128】

アルカリ現像処理液及び補充液を用いて現像処理された平版印刷版は、水洗及び／又はリンス及び／又はガム引きして得られた平版印刷版に不必要な画像部（例えば原画フィルムのフィルムエッジ跡など）がある場合には、その不必要な画像部の消去が行われる。このような消去は、例えば特公平2-13293号公報に記載されているような消去液を不必要画像部に塗布し、そのまま所定の時間放置したのちに水洗することにより行う方法が好ましいが、特開平59-174842号公報に記載されているようなオプティカルファイバーで導かれた活性光線を不必要画像部に照射したのち現像する方法も利用できる。

【0129】

以上のようにして得られた平版印刷版は所望により不感脂化ガムを塗布したの

ち、印刷工程に供することができるが、より一層の高耐刷力の平版印刷版とした場合にはバーニング処理が施される。平版印刷版をバーニング処理する場合には、該バーニング処理前に、特公昭61-2518号、同55-28062号、特開昭62-31859号、同61-159655号の各公報に記載されているような整面液で処理することが好ましい。その方法としては、該整面液を浸み込ませたスポンジや脱脂綿にて、平版印刷版上に塗布するか、整面液を満たしたバット中に印刷版を浸漬して塗布する方法や、自動コーターによる塗布などが適用される。また、塗布した後でスキージ、あるいは、スキージローラーで、その塗布量を均一にすることは、より好ましい結果を与える。

【0130】

整面液の塗布量は一般に0.03～0.8 g/m² (乾燥重量) が適当である。整面液が塗布された平版印刷版は必要であれば乾燥された後、バーニングプロセッサ（たとえば富士写真フイルム（株）より販売されているバーニングプロセッサ：「BP-1300」）などで高温に加熱される。この場合の加熱温度及び時間は、画像を形成している成分の種類にもよるが、180～300℃の範囲で1～20分の範囲が好ましい。

【0131】

バーニング処理された平版印刷版は、必要に応じて適宜、水洗、ガム引きなどの従来より行われている処理を施すことができるが、水溶性高分子化合物等を含有する整面液が使用された場合には、ガム引きなどのいわゆる不感脂化処理を省略することができる。このような処理によって得られた平版印刷版はオフセット印刷機等にかけられ、多数枚の印刷に用いられる。

【0132】

【実施例】 以下、本発明を実施例に従って説明するが、本発明の範囲はこれらの実施例に限定されない。

【0133】

〔平版印刷版原版1の作成〕

厚み0.3 mmのアルミニウム板（材質1050）をトリクロロエチレンで洗浄して脱脂した後、ナイロンブラシと400メッシュのパミスー水懸濁液を用い

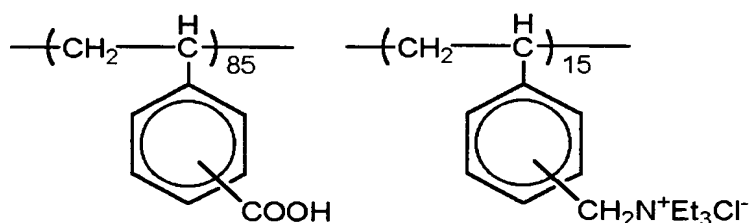
、この表面を砂目立てし、水でよく洗浄した。この板を45℃の25%水酸化ナトリウム水溶液に9秒間浸漬してエッチングを行い、水洗後、更に20%硝酸に20秒間浸漬し、水洗した。この時の砂目立て表面のエッチング量は約 3 g/m^2 であった。次にこの板を7%硫酸を電解液として、電流密度 15 A/dm^2 で 3 g/m^2 の直流陽極酸化皮膜を設けた後、水洗し、乾燥した。これを珪酸ナトリウム2.5質量%水溶液で30℃で10秒処理し、下記下塗り液1を塗布し、塗膜を80℃で15秒間乾燥し基板を得た。乾燥後の塗膜の被覆量は 15 mg/m^2 であった。

【0134】

〔下塗り液1〕

- ・分子量2.8万の下記共重合体 0.3 g
- ・メタノール 100 g
- ・水 1 g

【0135】



【0136】

得られた基板に、以下の感熱層形成用塗布液を塗布量が 1.5 g/m^2 になるよう塗布し、平版印刷版原版1を得た。なお、以下の組成中、ノボラック樹脂1のモノマーモル比、重量平均分子量、及び未反応モノマー量は次のとおりである。

ノボラック樹脂1:

2,3-キシレノール/m-クレゾール/p-クレゾール (10/40/50)

Mw: 8000、未反応モノマー: 2質量%以下

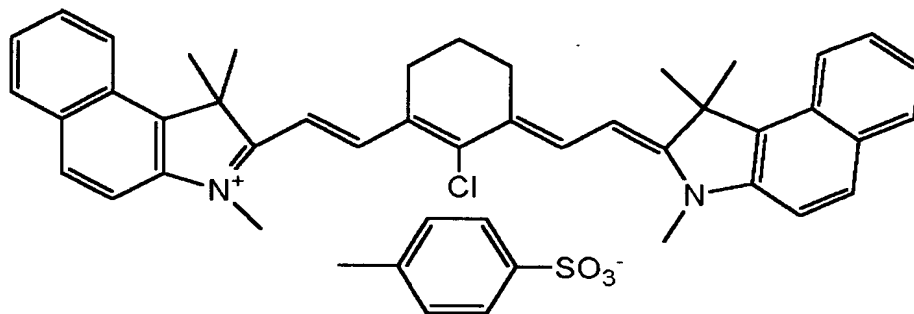
【0137】

[感熱層形成用塗布液]

・ノボラック樹脂 1	1.0 g
・シアニン染料 A (下記構造)	0.1 g
・無水フタル酸	0.05 g
・p-トルエンスルホン酸	0.002 g
・エチルバイオレットの対イオンを 6-ヒドロキシ-β-ナフタレンスルホン酸にしたもの	0.02 g
・フッ素系界面活性剤 (メガファック F-177、大日本インキ化学工業(株)製)	0.05 g
・メチルエチルケトン	8 g
・1-メトキシ-2-プロパノール	4 g

【0138】

シアニン染料 A



【0139】

[平版印刷版原版 2 の作成]

[共重合体 1 の合成]

攪拌機、冷却管及び滴下ロートを備えた 500 ml 三ツ口フラスコにメタクリル酸 31.0 g (0.36 モル)、クロロギ酸エチル 39.1 g (0.36 モル) 及びアセトニトリル 200 ml を入れ、氷水浴で冷却しながら混合物を攪拌した。この混合物にトリエチルアミン 36.4 g (0.36 モル) を約 1 時間かけて滴下ロートにより滴下した。滴下終了後、氷水浴をとり去り、室温下で 30 分

間混合物を攪拌した。

この反応混合物に、p-アミノベンゼンスルホンアミド 51.7 g (0.30 モル) を加え、油浴にて 70℃ に温めながら混合物を 1 時間攪拌した。反応終了後、この混合物を水 1 リットルにこの水を攪拌しながら投入し、30 分間得られた混合物を攪拌した。この混合物をろ過して析出物を取り出し、これを水 500 ml でスラリーにした後、このスラリーをろ過し、得られた固体を乾燥することにより N-(p-アミノスルホニルフェニル) メタクリルアミドの白色固体が得られた (収量 46.9 g)。

【0140】

次に攪拌機、冷却管及び滴下ロートを備えた 20 ml 三ツ口フラスコに、N-(p-アミノスルホニルフェニル) メタクリルアミド 4.61 g (0.0192 モル)、メタクリル酸エチル 2.58 g (0.0258 モル)、アクリロニトリル 0.80 g (0.015 モル) 及び N,N-ジメチルアセトアミド 20 g を入れ、湯水浴により 65℃ に加熱しながら混合物を攪拌した。この混合物に「V-65」(和光純薬(株)製) 0.15 g を加え 65℃ に保ちながら窒素気流下 2 時間混合物を攪拌した。この反応混合物にさらに N-(p-アミノスルホニルフェニル) メタクリルアミド 4.61 g、メタクリル酸メチル 2.58 g、アクリロニトリル 0.80 g、N,N-ジメチルアセトアミド及び「V-65」0.15 g の混合物を 2 時間かけて滴下ロートにより滴下した。滴下終了後さらに 65℃ で 2 時間得られた混合物を攪拌した。反応終了後メタノール 40 g を混合物に加え、冷却し、得られた混合物を水 2 リットルにこの水を攪拌しながら投入し、30 分混合物を攪拌した後、析出物をろ過により取り出し、乾燥することにより 15 g の白色固体を得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによりこの特定の共重合体 1 の重量平均分子量 (ポリスチレン標準) を測定したところ 54,000 であった。

【0141】

〔基板の作製〕

厚み 0.3 mm のアルミニウム板 (材質 1050) をトリクロロエチレンで洗浄して脱脂した後、ナイロンブラシと 400 メッシュのパミスー水懸濁液を用い

この表面を砂目立てし、水でよく洗浄した。この板を 45℃ の 25% 水酸化ナトリウム水溶液に 9 秒間浸漬してエッチングを行い、水洗後、さらに 20% 硝酸に 20 秒間浸漬し、水洗した。この時の砂目立て表面のエッチング量は約 3 g/m^2 であった。次にこの板を、7% 硫酸を電解液として電流密度 15 A/dm^2 で 3 g/m^2 の直流陽極酸化被膜を設けた後、水洗し、乾燥し、さらに、珪酸ナトリウム 2.5 重量% 水溶液で 30℃ で 10 秒処理し、上記下塗り液 1 を塗布し、塗膜を 80℃ で 15 秒間乾燥し基板を得た。乾燥後の塗膜の被覆量は 15 mg/m^2 であった。

【0142】

以下の感熱層形成用塗布液を調製した。上記で得られた基板に、この感熱層形成用塗布液を塗布量が 1.2 g/m^2 になるよう塗布し、平版印刷版原版 2 を得た。なお、以下の組成中で用いたノボラック樹脂は次のとおりである。

ノボラック樹脂 2:

3,5-キシレノール/ｍ-クレゾール/ｐ-クレゾール (10/40/50)

Mw: 8000、未反応モノマー: 2 質量% 以下

【0143】

〔感熱層形成用塗布液〕

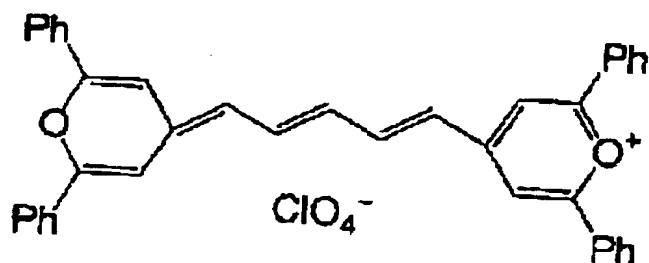
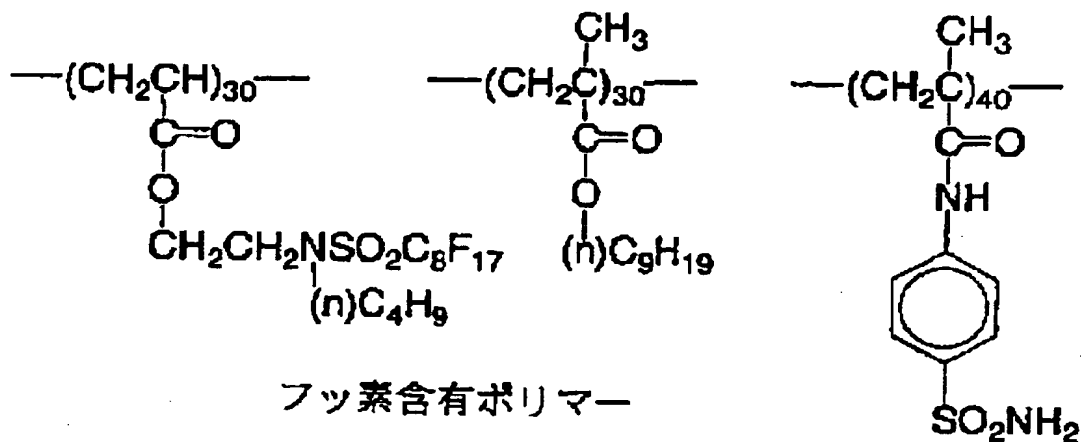
・フッ素含有ポリマー (下記構造)	0.03 g
・共重合体 1	0.75 g
・ノボラック樹脂 2	0.25 g
・ｐ-トルエンスルホン酸	0.003 g
・テトラヒドロ無水フタル酸	0.03 g
・ピリリウム染料 B (下記構造)	0.017 g
・ビクトリアピュアブルー BOH の対イオンを 1-ナフタレン スルホン酸アニオンにした染料	0.015 g
・3-メトキシ-4-ジアゾジフェニルアミンヘキサフルオロリン酸塩	0.02 g
・ステアリン酸 n-ドデシル	0.03 g
・フッ素系界面活性剤	0.05 g

(メガファック F-177、大日本インキ化学工業(株) 製)

- ・ γ -ブチルラクトン 10 g
- ・ メチルエチルケトン 10 g
- ・ 1-メトキシ-2-プロパノール 8 g

【0144】

【化8】



【0145】

[平版印刷版原版3の作成]

[基板の作製]

厚み0.3mmのアルミニウム板(材質1050)をトリクロロエチレンで洗浄して脱脂した後、ナイロンブラシと400メッシュのパミスー水懸濁液を用いこの表面を砂目立てし、水でよく洗浄した。この板を45℃の25%水酸化ナトリウム水溶液に9秒間浸漬してエッチングを行い、水洗後、さらに20%硝酸に20秒間浸漬し、水洗した。この時の砂目立て表面のエッチング量は約3g/m

2であった。次にこの板を7%硫酸を電解液として電流密度 15 A/dm^2 で 3 g/m^2 の直流陽極酸化被膜を設けた後、水洗し、乾燥し、さらに、前記下塗り液2を塗布し、塗膜を 90°C で1分乾燥した。乾燥後の塗膜の塗布量は 10 mg/m^2 であった。得られた基板に以下の感熱層形成用塗布液Aを塗布し、 100°C で2分間乾燥して、画像記録層下層を形成した。乾燥後の塗布量は 1.3 g/m^2 であった。その後、以下の感熱層形成用塗布液Bを塗布し、 100°C で2分間乾燥して、画像記録層上層を形成し、平版印刷版原版3を得た。乾燥後の感熱層形成用塗布液の合計塗布量は 1.8 g/m^2 であった。なお、感熱層形成用塗布液Bに用いたノボラック樹脂は、上記のノボラック樹脂1である。

【0146】

〔感熱層形成用塗布液A〕

・共重合体1	0.75 g
・シアニン染料A	0.04 g
・p-トルエンスルホン酸	0.002 g
・テトラヒドロ無水フタル酸	0.05 g
・ビクトリアピュアブルーBOHの対アニオンを1-ナフタレンスルホン酸アニオンにした染料	0.015 g
・フッ素系界面活性剤 (メガファックF-177、大日本インキ化学工業(株)製)	0.02 g
・ γ -ブチラクトン	8 g
・メチルエチルケトン	7 g
・1-メトキシ-2-プロパノール	7 g

【0147】

〔感熱層形成用塗布液B〕

・ノボラック樹脂1	0.25 g
・ピリリウム染料B	0.05 g
・ステアリン酸n-ドデシル	0.02 g
・フッ素系界面活性剤(メガファックF-177、 大日本インキ化学工業(株)製)	0.05 g

- ・ メチルエチルケトン 7 g
- ・ 1-メトキシ-2-プロパノール 7 g

【0148】

[アルカリ現像処理液の調製]

[SiO₂含有のアルカリ現像処理液の調製]

酸化ケイ素 SiO₂ 及び酸化カリウム K₂O の混合比 SiO₂/K₂O が 1.1 のケイ酸カリウム 4.0% 水溶液 1 リットルに、以下に示す各種化合物 a～z を表 1 に記載の濃度 (g/リットル) で添加し、アルカリ現像処理液 (1)～(30) を作成した。また、比較のため上記組成で当該化合物を含まないものをアルカリ現像処理液 (61) とした。

【0149】

[非還元糖含有のアルカリ現像処理液の調製]

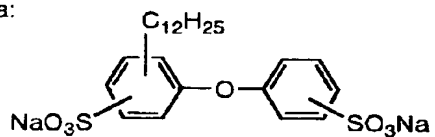
非還元糖と塩基とを組み合わせた D-ソルビット/酸化カリウム K₂O よりなるカリウム塩 5.0% 水溶液 1 リットルに、以下に示す各種化合物 a～z を表 1 に記載の濃度 (g/リットル) で添加し、アルカリ現像処理液 (31)～(60) を作成した。また、比較のため上記組成で当該化合物を含まないものをアルカリ現像処理液 (62) とした。

【0150】

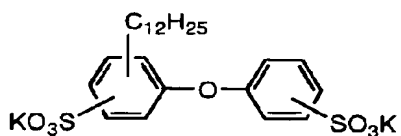
化合物 a ~ z

【化9】

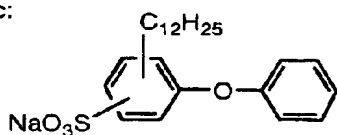
a:



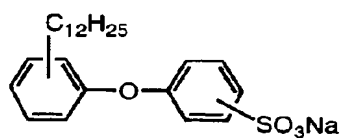
b:



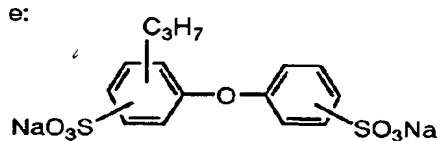
c:



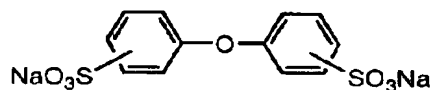
d:



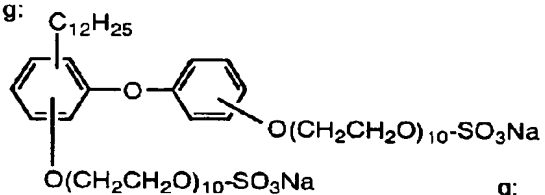
e:



f:



g:



h:



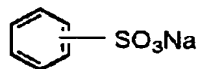
i:



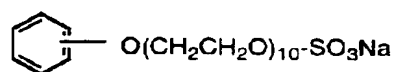
j:



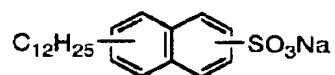
k:



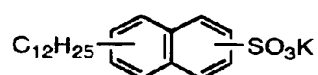
l:



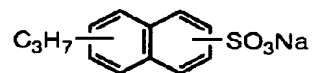
m:



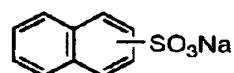
n:



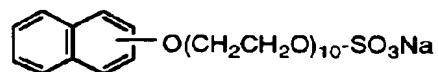
o:



p:

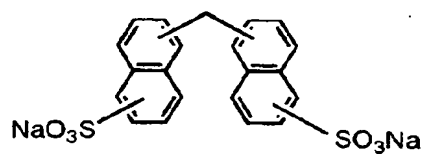


q:

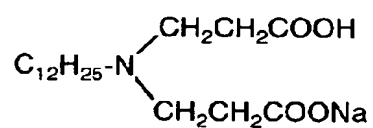


【化10】

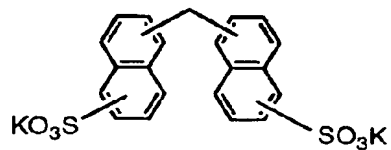
r:



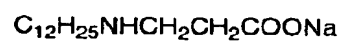
w:



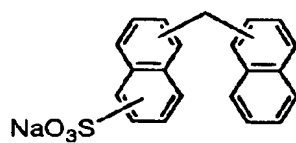
s:



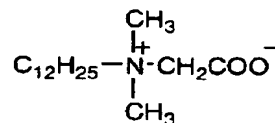
x:



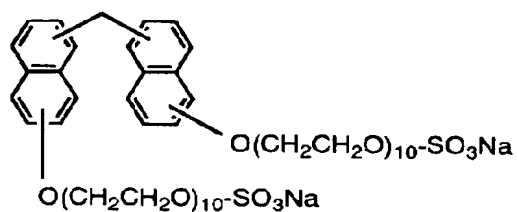
t:



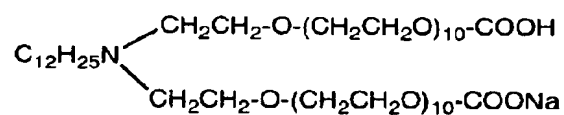
y:



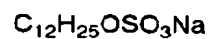
u:



z:



v:



【0151】

【表1】

SiO ₂ 含有 アルカリ現像 処理液 No.	化合物 a ~ z	化合物 の濃度 (g/L)	非還元糖含有 アルカリ現像 処理液 No.	化合物 a ~ z	化合物 の濃度 (g/L)
(1)	a	0.01	(31)	a	0.01
(2)	a	0.1	(32)	a	0.1
(3)	a	1.0	(33)	a	1.0
(4)	a	10.0	(34)	a	10.0
(5)	a	100.0	(35)	a	100.0
(6)	b	1.0	(36)	b	1.0
(7)	c	1.0	(37)	c	1.0
(8)	d	1.0	(38)	d	1.0
(9)	e	1.0	(39)	e	1.0
(10)	f	1.0	(40)	f	1.0
(11)	g	1.0	(41)	g	1.0
(12)	h	1.0	(42)	h	1.0
(13)	i	1.0	(43)	i	1.0
(14)	j	1.0	(44)	j	1.0
(15)	k	1.0	(45)	k	1.0
(16)	l	1.0	(46)	l	1.0
(17)	m	1.0	(47)	m	1.0
(18)	n	1.0	(48)	n	1.0
(19)	o	1.0	(49)	o	1.0
(20)	p	1.0	(50)	p	1.0
(21)	q	1.0	(51)	q	1.0
(22)	r	1.0	(52)	r	1.0
(23)	s	1.0	(53)	s	1.0
(24)	t	1.0	(54)	t	1.0
(25)	u	1.0	(55)	u	1.0
(26)	v	1.0	(56)	v	1.0
(27)	w	1.0	(57)	w	1.0
(28)	x	1.0	(58)	x	1.0
(29)	y	1.0	(59)	y	1.0
(30)	z	1.0	(60)	z	1.0
(61)	—	—	(62)	—	—

【0152】

【実施例 1～60 及び比較例 1 及び 2】

平版印刷版原版 1 を用いて、実施例 1～30 として各々、アルカリ現像処理液 (1)～(30) で処理し、実施例 31～60 として各々、アルカリ現像処理液 (31)～(60) で処理し、比較例 1 及び 2 として各々、アルカリ現像処理液 (61)、(62) で処理した。

平版印刷版原版 1 に出力 500 mW、波長 830 nm ビーム径 17 μ m (1/e²) の半導体レーザーを用いて主走査速度 5 m/秒にて露光し、25℃に保持した。

この版を上記の各種アルカリ現像処理液を満たした自動現像機 PS900NP (富士写真フイルム (株) 製) により、現像温度 30℃、12 秒で現像処理した。補充液の補充なしに、50 m²、100 m²、200 m²、300 m²、400 m²、500 m² と処理した。現像処理が終了したのち、水洗工程を経て、ガム (GU-7 (1:1)) など処理して、製版が完了した平版印刷版を得た。

【0153】

<画像部／非画像部のバランスの評価>

(非画像部の現像性の評価)

上記のようにして現像直後、50 m²、100 m²、200 m²、300 m²、400 m²、500 m² と処理して得た平版印刷版の非画像部の現像性を「非画像部の残膜の有無」を観察することで、官能評価を行った。その結果を表 2 及び表 3 に示す。

—基準—

○：十分に現像され、非画像部上の画像記録層の残存は認められなかった。印刷物上に汚れがなかった。

△：非画像部上に画像記録層が若干残存していた。印刷物上には汚れがなかった。

×：現像不良が認められ、非画像部に画像記録層が残存していた。印刷物上に汚れが発生した。

【0154】

<画像部の膜べりの評価>

上記のようにして現像直後、50 m²、100 m²、200 m²、300 m²、400 m²、500 m²と処理して得た平版印刷版の「画像部の欠陥」を下記基準に従い、目視により観察し、官能評価を行った。評価結果を表4及び表5に示す。

－基準－

○：画像部に欠陥は認められなかった。印刷物上でも画像部の白ぬけはなかった。

△：画像部濃度が若干低下し、一部に欠陥が認められた。印刷物上では、画像部の白ぬけはなかった。

×：画像部濃度が大幅に低下し、画像部に欠陥した部分有り。印刷物上に画像部の白ぬけが発生した。

【0155】

<現像液中の不溶物の評価>

1リットル当たり、1 m²、10 m²、100 m²処理した現像液を、冷蔵庫（5℃）、常温（20～25℃）、サーモ（35℃）の中に1ヶ月放置したときの不溶物を評価して、結果を表6及び7にまとめる。

○：不溶物なし

△：若干の不溶物があるが、振ると溶解してなくなる。

×：振っても不溶物が残存する。

【0156】

【表2】

例	SiO ₂ 含有 現像処理液 No.	非画像部の現像性						
		直後	50 m ²	100 m ²	200 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²
実施例 1	(1)	○	○	○	○	○	○	○
2	(2)	○	○	○	○	○	○	○
3	(3)	○	○	○	○	○	○	○
4	(4)	○	○	○	○	○	○	○
5	(5)	○	○	○	○	○	○	○
6	(6)	○	○	○	○	○	○	○
7	(7)	○	○	○	○	○	○	○
8	(8)	○	○	○	○	○	○	○
9	(9)	○	○	○	○	○	○	○
10	(10)	○	○	○	○	○	○	○
11	(11)	○	○	○	○	○	○	○
12	(12)	○	○	○	○	○	○	○
13	(13)	○	○	○	○	○	○	○
14	(14)	○	○	○	○	○	○	○
15	(15)	○	○	○	○	○	○	○
16	(16)	○	○	○	○	○	○	○
17	(17)	○	○	○	○	○	○	○
18	(18)	○	○	○	○	○	○	○
19	(19)	○	○	○	○	○	○	○
20	(20)	○	○	○	○	○	○	○
21	(21)	○	○	○	○	○	○	○
22	(22)	○	○	○	○	○	○	○
23	(23)	○	○	○	○	○	○	○
24	(24)	○	○	○	○	○	○	○
25	(25)	○	○	○	○	○	○	○
26	(26)	○	○	○	○	○	△	△
27	(27)	○	○	○	○	○	○	○
28	(28)	○	○	○	○	○	○	○
29	(29)	○	○	○	○	○	△	△
30	(30)	○	○	○	○	○	○	○
比較例 1	(61)	○	○	△	△	×	×	×

【0157】

【表3】

例	非還元糖含有 現像処理液 No.	非画像部の現像性						
		直後	50 m ²	100 m ²	200 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²
実施例31	(31)	○	○	○	○	○	○	○
32	(32)	○	○	○	○	○	○	○
33	(33)	○	○	○	○	○	○	○
34	(34)	○	○	○	○	○	○	○
35	(35)	○	○	○	○	○	○	○
36	(36)	○	○	○	○	○	○	○
37	(37)	○	○	○	○	○	○	○
38	(38)	○	○	○	○	○	○	○
39	(39)	○	○	○	○	○	○	○
40	(40)	○	○	○	○	○	○	○
41	(41)	○	○	○	○	○	○	○
42	(42)	○	○	○	○	○	○	○
43	(43)	○	○	○	○	○	○	○
44	(44)	○	○	○	○	○	○	○
45	(45)	○	○	○	○	○	○	○
46	(46)	○	○	○	○	○	○	○
47	(47)	○	○	○	○	○	○	○
48	(48)	○	○	○	○	○	○	○
49	(49)	○	○	○	○	○	○	○
50	(50)	○	○	○	○	○	○	○
51	(51)	○	○	○	○	○	○	○
52	(52)	○	○	○	○	○	○	○
53	(53)	○	○	○	○	○	○	○
54	(54)	○	○	○	○	○	○	○
55	(55)	○	○	○	○	○	○	○
56	(56)	○	○	○	○	○	△	△
57	(57)	○	○	○	○	○	○	○
58	(58)	○	○	○	○	○	○	○
59	(59)	○	○	○	○	○	△	△
60	(60)	○	○	○	○	○	○	○
比較例 2	(62)	○	○	△	△	×	×	×

【0158】

【表4】

例	SiO ₂ 含有 現像処理液 No.	画像部の膜べり						
		直後	50 m ²	100 m ²	200 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²
実施例 1	(1)	○	○	○	○	○	○	○
2	(2)	○	○	○	○	○	○	○
3	(3)	○	○	○	○	○	○	○
4	(4)	○	○	○	○	○	○	○
5	(5)	○	○	○	○	○	○	○
6	(6)	○	○	○	○	○	○	○
7	(7)	○	○	○	○	○	○	○
8	(8)	○	○	○	○	○	○	○
9	(9)	○	○	○	○	○	○	○
10	(10)	○	○	○	○	○	○	○
11	(11)	○	○	○	○	○	○	○
12	(12)	○	○	○	○	○	○	○
13	(13)	○	○	○	○	○	○	○
14	(14)	○	○	○	○	○	○	○
15	(15)	○	○	○	○	○	○	○
16	(16)	○	○	○	○	○	○	○
17	(17)	○	○	○	○	○	○	○
18	(18)	○	○	○	○	○	○	○
19	(19)	○	○	○	○	○	○	○
20	(20)	○	○	○	○	○	○	○
21	(21)	○	○	○	○	○	○	○
22	(22)	○	○	○	○	○	○	○
23	(23)	○	○	○	○	○	○	○
24	(24)	○	○	○	○	○	○	○
25	(25)	○	○	○	○	○	○	○
26	(26)	○	○	○	○	○	○	△
27	(27)	○	○	○	○	○	○	○
28	(28)	○	○	○	○	○	○	○
29	(29)	○	○	○	○	○	○	△
30	(30)	○	○	○	○	○	○	○
比較例 1	(61)	○	○	○	○	△	△	△

【0159】

【表5】

例	非還元糖含有 現像処理液 No.	画像部の膜ベリ						
		直後	50 m ²	100 m ²	200 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²
実施例31	(31)	○	○	○	○	○	○	○
32	(32)	○	○	○	○	○	○	○
33	(33)	○	○	○	○	○	○	○
34	(34)	○	○	○	○	○	○	○
35	(35)	○	○	○	○	○	○	○
36	(36)	○	○	○	○	○	○	○
37	(37)	○	○	○	○	○	○	○
38	(38)	○	○	○	○	○	○	○
39	(39)	○	○	○	○	○	○	○
40	(40)	○	○	○	○	○	○	○
41	(41)	○	○	○	○	○	○	○
42	(42)	○	○	○	○	○	○	○
43	(43)	○	○	○	○	○	○	○
44	(44)	○	○	○	○	○	○	○
45	(45)	○	○	○	○	○	○	○
46	(46)	○	○	○	○	○	○	○
47	(47)	○	○	○	○	○	○	○
48	(48)	○	○	○	○	○	○	○
49	(49)	○	○	○	○	○	○	○
50	(50)	○	○	○	○	○	○	○
51	(51)	○	○	○	○	○	○	○
52	(52)	○	○	○	○	○	○	○
53	(53)	○	○	○	○	○	○	○
54	(54)	○	○	○	○	○	○	○
55	(55)	○	○	○	○	○	○	○
56	(56)	○	○	○	○	○	○	△
57	(57)	○	○	○	○	○	○	○
58	(58)	○	○	○	○	○	○	○
59	(59)	○	○	○	○	○	○	△
60	(60)	○	○	○	○	○	○	○
比較例2	(62)	○	○	○	○	△	△	△

【0160】

【表6】 現像液中の不溶物

例	SiO ₂ 含有 現像処理液 No.	処理量 (m ² /L)								
		1	10	100	1	10	100	1	10	100
		放置温度 5℃			20～25℃			35℃		
実施例 1	(1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	(2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	(3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	(4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	(5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	(6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	(7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	(8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	(9)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	(10)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	(11)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	(12)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	(13)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	(14)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	(15)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	(16)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17	(17)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	(18)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19	(19)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20	(20)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21	(21)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22	(22)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23	(23)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24	(24)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25	(25)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26	(26)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27	(27)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
28	(28)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
29	(29)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30	(30)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
比較例 1	(61)	○	△	×	△	×	×	×	×	×

【0161】

【表7】 現像液中の不溶物

例	非還元糖含有 現像処理液 No.	処理量 (m ² /L)								
		1	10	100	1	10	100	1	10	100
		放置温度 5℃			20～25℃			35℃		
実施例31	(31)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
32	(32)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
33	(33)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
34	(34)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
35	(35)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
36	(36)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
37	(37)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
38	(38)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39	(39)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40	(40)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
41	(41)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42	(42)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43	(43)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44	(44)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45	(45)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46	(46)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	(47)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	(48)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
49	(49)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	(50)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51	(51)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
52	(52)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
53	(53)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
54	(54)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55	(55)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
56	(56)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
57	(57)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
58	(58)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
59	(59)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
60	(60)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
比較例 2	(62)	○	△	×	△	×	×	×	×	×

【0162】

【実施例 61～120 及び比較例 3 及び 4】

平版印刷版原版 2 を用いて、実施例 61～90 として各々、アルカリ現像処理液 (1)～(30) で処理し、実施例 91～120 として各々、アルカリ現像処理液 (31)～(60) で処理し、比較例 3 及び 4 として各々、アルカリ現像処理液 (61)、(62) で処理した。

平版印刷版原版の露光処理、続く現像処理、及び評価方法は実施例 1～60 と同様に実施した。

その評価結果を、非画像部の現像性について表 8 及び表 9 に、画像部の膜べりについて表 10 及び表 11 に、及び現像液中の不溶物について表 12 及び表 13 に示す。

【0163】

【表8】

例	SiO ₂ 含有 現像処理液 No.	非画像部の現像性						
		直後	50 m ²	100 m ²	200 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²
実施例61	(1)	○	○	○	○	○	○	○
62	(2)	○	○	○	○	○	○	○
63	(3)	○	○	○	○	○	○	○
64	(4)	○	○	○	○	○	○	○
65	(5)	○	○	○	○	○	○	○
66	(6)	○	○	○	○	○	○	○
67	(7)	○	○	○	○	○	○	○
68	(8)	○	○	○	○	○	○	○
69	(9)	○	○	○	○	○	○	○
70	(10)	○	○	○	○	○	○	○
71	(11)	○	○	○	○	○	○	○
72	(12)	○	○	○	○	○	○	○
73	(13)	○	○	○	○	○	○	○
74	(14)	○	○	○	○	○	○	○
75	(15)	○	○	○	○	○	○	○
76	(16)	○	○	○	○	○	○	○
77	(17)	○	○	○	○	○	○	○
78	(18)	○	○	○	○	○	○	○
79	(19)	○	○	○	○	○	○	○
80	(20)	○	○	○	○	○	○	○
81	(21)	○	○	○	○	○	○	○
82	(22)	○	○	○	○	○	○	○
83	(23)	○	○	○	○	○	○	○
84	(24)	○	○	○	○	○	○	○
85	(25)	○	○	○	○	○	○	○
86	(26)	○	○	○	○	○	○	△
87	(27)	○	○	○	○	○	○	○
88	(28)	○	○	○	○	○	○	○
89	(29)	○	○	○	○	○	○	△
90	(30)	○	○	○	○	○	○	○
比較例3	(61)	○	○	△	△	△	×	×

【0164】

【表9】

例	非還元糖含有 現像処理液 No.	非画像部の現像性						
		直後	50 m ²	100 m ²	200 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²
実施例91	(31)	○	○	○	○	○	○	○
92	(32)	○	○	○	○	○	○	○
93	(33)	○	○	○	○	○	○	○
94	(34)	○	○	○	○	○	○	○
95	(35)	○	○	○	○	○	○	○
96	(36)	○	○	○	○	○	○	○
97	(37)	○	○	○	○	○	○	○
98	(38)	○	○	○	○	○	○	○
99	(39)	○	○	○	○	○	○	○
100	(40)	○	○	○	○	○	○	○
101	(41)	○	○	○	○	○	○	○
102	(42)	○	○	○	○	○	○	○
103	(43)	○	○	○	○	○	○	○
104	(44)	○	○	○	○	○	○	○
105	(45)	○	○	○	○	○	○	○
106	(46)	○	○	○	○	○	○	○
107	(47)	○	○	○	○	○	○	○
108	(48)	○	○	○	○	○	○	○
109	(49)	○	○	○	○	○	○	○
110	(50)	○	○	○	○	○	○	○
111	(51)	○	○	○	○	○	○	○
112	(52)	○	○	○	○	○	○	○
113	(53)	○	○	○	○	○	○	○
114	(54)	○	○	○	○	○	○	○
115	(55)	○	○	○	○	○	○	○
116	(56)	○	○	○	○	○	○	△
117	(57)	○	○	○	○	○	○	○
118	(58)	○	○	○	○	○	○	○
119	(59)	○	○	○	○	○	○	△
120	(60)	○	○	○	○	○	○	○
比較例4	(62)	○	○	△	△	△	×	×

【0165】

【表10】

例	SiO ₂ 含有 現像処理液 No.	画像部の膜べり						
		直後	50 m ²	100 m ²	200 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²
実施例61	(1)	○	○	○	○	○	○	○
62	(2)	○	○	○	○	○	○	○
63	(3)	○	○	○	○	○	○	○
64	(4)	○	○	○	○	○	○	○
65	(5)	○	○	○	○	○	○	○
66	(6)	○	○	○	○	○	○	○
67	(7)	○	○	○	○	○	○	○
68	(8)	○	○	○	○	○	○	○
69	(9)	○	○	○	○	○	○	○
70	(10)	○	○	○	○	○	○	○
71	(11)	○	○	○	○	○	○	○
72	(12)	○	○	○	○	○	○	○
73	(13)	○	○	○	○	○	○	○
74	(14)	○	○	○	○	○	○	○
75	(15)	○	○	○	○	○	○	○
76	(16)	○	○	○	○	○	○	○
77	(17)	○	○	○	○	○	○	○
78	(18)	○	○	○	○	○	○	○
79	(19)	○	○	○	○	○	○	○
80	(20)	○	○	○	○	○	○	○
81	(21)	○	○	○	○	○	○	○
82	(22)	○	○	○	○	○	○	○
83	(23)	○	○	○	○	○	○	○
84	(24)	○	○	○	○	○	○	○
85	(25)	○	○	○	○	○	○	○
86	(26)	○	○	○	○	○	○	△
87	(27)	○	○	○	○	○	○	○
88	(28)	○	○	○	○	○	○	○
89	(29)	○	○	○	○	○	○	△
90	(30)	○	○	○	○	○	○	○
比較例3	(61)	○	○	○	○	○	△	△

【0166】

【表11】

例	非還元糖含有 現像処理液 No.	画像部の膜ベリ						
		直後	50 m ²	100 m ²	200 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²
実施例91	(31)	○	○	○	○	○	○	○
92	(32)	○	○	○	○	○	○	○
93	(33)	○	○	○	○	○	○	○
94	(34)	○	○	○	○	○	○	○
95	(35)	○	○	○	○	○	○	○
96	(36)	○	○	○	○	○	○	○
97	(37)	○	○	○	○	○	○	○
98	(38)	○	○	○	○	○	○	○
99	(39)	○	○	○	○	○	○	○
100	(40)	○	○	○	○	○	○	○
101	(41)	○	○	○	○	○	○	○
102	(42)	○	○	○	○	○	○	○
103	(43)	○	○	○	○	○	○	○
104	(44)	○	○	○	○	○	○	○
105	(45)	○	○	○	○	○	○	○
106	(46)	○	○	○	○	○	○	○
107	(47)	○	○	○	○	○	○	○
108	(48)	○	○	○	○	○	○	○
109	(49)	○	○	○	○	○	○	○
110	(50)	○	○	○	○	○	○	○
111	(51)	○	○	○	○	○	○	○
112	(52)	○	○	○	○	○	○	○
113	(53)	○	○	○	○	○	○	○
114	(54)	○	○	○	○	○	○	○
115	(55)	○	○	○	○	○	○	○
116	(56)	○	○	○	○	○	○	△
117	(57)	○	○	○	○	○	○	○
118	(58)	○	○	○	○	○	○	○
119	(59)	○	○	○	○	○	○	△
120	(60)	○	○	○	○	○	○	○
比較例 4	(62)	○	○	○	○	○	△	△

【0167】

【表12】 現像液中の不溶物

例	SiO ₂ 含有 現像処理液 No.	処理量 (m ² /L)								
		1	10	100	1	10	100	1	10	100
		放置温度 5℃			20～25℃			35℃		
実施例61	(1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
62	(2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
63	(3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
64	(4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
65	(5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
66	(6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
67	(7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
68	(8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
69	(9)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
70	(10)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
71	(11)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
72	(12)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73	(13)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
74	(14)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
75	(15)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
76	(16)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
77	(17)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
78	(18)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
79	(19)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
80	(20)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
81	(21)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
82	(22)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
83	(23)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
84	(24)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
85	(25)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
86	(26)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
87	(27)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
88	(28)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
89	(29)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90	(30)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
比較例3	(61)	○	△	×	△	×	×	×	×	×

【0168】

【表13】 現像液中の不溶物

例	非還元糖含有 現像処理液 No.	処理量 (m ² /L)								
		1	10	100	1	10	100	1	10	100
		放置温度 5℃			20～25℃			35℃		
実施例91	(31)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
92	(32)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
93	(33)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
94	(34)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
95	(35)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
96	(36)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
97	(37)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
98	(38)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
99	(39)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
100	(40)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
101	(41)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
102	(42)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
103	(43)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
104	(44)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
105	(45)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
106	(46)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
107	(47)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
108	(48)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
109	(49)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
110	(50)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
111	(51)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
112	(52)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
113	(53)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
114	(54)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
115	(55)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
116	(56)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
117	(57)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
118	(58)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
119	(59)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
120	(60)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
比較例4	(62)	○	△	×	△	×	×	×	×	×

【0169】

【実施例 121～180 及び比較例 5 及び 6】

平版印刷版原版 3 を用いて、実施例 121～150 として各々、アルカリ現像処理液 (1)～(30) で処理し、実施例 151～180 として各々、アルカリ現像処理液 (31)～(60) で処理し、比較例 5 及び 6 として各々、アルカリ現像処理液 (61)、(62) で処理した。

平版印刷版原版の露光処理、続く現像処理、及び評価方法は実施例 1～60 と同様に実施した。

その評価結果を、非画像部の現像性について表 14 及び表 15 に、画像部の膜べりについて表 16 及び表 17 に、及び現像液中の不溶物について表 18 及び表 19 に示す。

【0170】

【表14】

例	SiO ₂ 含有 現像処理液 No.	非画像部の現像性						
		直後	50 m ²	100 m ²	200 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²
実施例121	(1)	○	○	○	○	○	○	○
122	(2)	○	○	○	○	○	○	○
123	(3)	○	○	○	○	○	○	○
124	(4)	○	○	○	○	○	○	○
125	(5)	○	○	○	○	○	○	○
126	(6)	○	○	○	○	○	○	○
127	(7)	○	○	○	○	○	○	○
128	(8)	○	○	○	○	○	○	○
129	(9)	○	○	○	○	○	○	○
130	(10)	○	○	○	○	○	○	○
131	(11)	○	○	○	○	○	○	○
132	(12)	○	○	○	○	○	○	○
133	(13)	○	○	○	○	○	○	○
134	(14)	○	○	○	○	○	○	○
135	(15)	○	○	○	○	○	○	○
136	(16)	○	○	○	○	○	○	○
137	(17)	○	○	○	○	○	○	○
138	(18)	○	○	○	○	○	○	○
139	(19)	○	○	○	○	○	○	○
140	(20)	○	○	○	○	○	○	○
141	(21)	○	○	○	○	○	○	○
142	(22)	○	○	○	○	○	○	○
143	(23)	○	○	○	○	○	○	○
144	(24)	○	○	○	○	○	○	○
145	(25)	○	○	○	○	○	○	○
146	(26)	○	○	○	○	○	△	△
147	(27)	○	○	○	○	○	○	○
148	(28)	○	○	○	○	○	○	○
149	(29)	○	○	○	○	○	△	△
150	(30)	○	○	○	○	○	○	○
比較例5	(61)	○	△	×	×	×	×	×

【0171】

【表15】

例	非還元糖含有 現像処理液 No.	非画像部の現像性						
		直後	50 m ²	100 m ²	200 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²
実施例151	(31)	○	○	○	○	○	○	○
152	(32)	○	○	○	○	○	○	○
153	(33)	○	○	○	○	○	○	○
154	(34)	○	○	○	○	○	○	○
155	(35)	○	○	○	○	○	○	○
156	(36)	○	○	○	○	○	○	○
157	(37)	○	○	○	○	○	○	○
158	(38)	○	○	○	○	○	○	○
159	(39)	○	○	○	○	○	○	○
160	(40)	○	○	○	○	○	○	○
161	(41)	○	○	○	○	○	○	○
162	(42)	○	○	○	○	○	○	○
163	(43)	○	○	○	○	○	○	○
164	(44)	○	○	○	○	○	○	○
165	(45)	○	○	○	○	○	○	○
166	(46)	○	○	○	○	○	○	○
167	(47)	○	○	○	○	○	○	○
168	(48)	○	○	○	○	○	○	○
169	(49)	○	○	○	○	○	○	○
170	(50)	○	○	○	○	○	○	○
171	(51)	○	○	○	○	○	○	○
172	(52)	○	○	○	○	○	○	○
173	(53)	○	○	○	○	○	○	○
174	(54)	○	○	○	○	○	○	○
175	(55)	○	○	○	○	○	○	○
176	(56)	○	○	○	○	○	△	△
177	(57)	○	○	○	○	○	○	○
178	(58)	○	○	○	○	○	○	○
179	(59)	○	○	○	○	○	△	△
180	(60)	○	○	○	○	○	○	○
比較例 6	(62)	○	△	×	×	×	×	×

【0172】

【表16】

例	SiO ₂ 含有 現像処理液 No.	画像部の膜べり						
		直後	50 m ²	100 m ²	200 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²
実施例121	(1)	○	○	○	○	○	○	○
122	(2)	○	○	○	○	○	○	○
123	(3)	○	○	○	○	○	○	○
124	(4)	○	○	○	○	○	○	○
125	(5)	○	○	○	○	○	○	○
126	(6)	○	○	○	○	○	○	○
127	(7)	○	○	○	○	○	○	○
128	(8)	○	○	○	○	○	○	○
129	(9)	○	○	○	○	○	○	○
130	(10)	○	○	○	○	○	○	○
131	(11)	○	○	○	○	○	○	○
132	(12)	○	○	○	○	○	○	○
133	(13)	○	○	○	○	○	○	○
134	(14)	○	○	○	○	○	○	○
135	(15)	○	○	○	○	○	○	○
136	(16)	○	○	○	○	○	○	○
137	(17)	○	○	○	○	○	○	○
138	(18)	○	○	○	○	○	○	○
139	(19)	○	○	○	○	○	○	○
140	(20)	○	○	○	○	○	○	○
141	(21)	○	○	○	○	○	○	○
142	(22)	○	○	○	○	○	○	○
143	(23)	○	○	○	○	○	○	○
144	(24)	○	○	○	○	○	○	○
145	(25)	○	○	○	○	○	○	○
146	(26)	○	○	○	○	○	○	△
147	(27)	○	○	○	○	○	○	○
148	(28)	○	○	○	○	○	○	○
149	(29)	○	○	○	○	○	○	△
150	(30)	○	○	○	○	○	○	○
比較例 5	(61)	○	○	○	△	△	×	×

【0173】

【表17】

例	非還元糖含有 現像処理液 No.	画像部の膜ベリ						
		直後	50 m ²	100 m ²	200 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²
実施例151	(31)	○	○	○	○	○	○	○
152	(32)	○	○	○	○	○	○	○
153	(33)	○	○	○	○	○	○	○
154	(34)	○	○	○	○	○	○	○
155	(35)	○	○	○	○	○	○	○
156	(36)	○	○	○	○	○	○	○
157	(37)	○	○	○	○	○	○	○
158	(38)	○	○	○	○	○	○	○
159	(39)	○	○	○	○	○	○	○
160	(40)	○	○	○	○	○	○	○
161	(41)	○	○	○	○	○	○	○
162	(42)	○	○	○	○	○	○	○
163	(43)	○	○	○	○	○	○	○
164	(44)	○	○	○	○	○	○	○
165	(45)	○	○	○	○	○	○	○
166	(46)	○	○	○	○	○	○	○
167	(47)	○	○	○	○	○	○	○
168	(48)	○	○	○	○	○	○	○
169	(49)	○	○	○	○	○	○	○
170	(50)	○	○	○	○	○	○	○
171	(51)	○	○	○	○	○	○	○
172	(52)	○	○	○	○	○	○	○
173	(53)	○	○	○	○	○	○	○
174	(54)	○	○	○	○	○	○	○
175	(55)	○	○	○	○	○	○	○
176	(56)	○	○	○	○	○	○	△
177	(57)	○	○	○	○	○	○	○
178	(58)	○	○	○	○	○	○	○
179	(59)	○	○	○	○	○	○	△
180	(60)	○	○	○	○	○	○	○
比較例6	(62)	○	○	○	△	△	×	×

【0174】

【表18】 現像液中の不溶物

例	SiO ₂ 含有 現像処理液 No.	処理量 (m ² /L)								
		1	10	100	1	10	100	1	10	100
		放置温度 5℃			20～25℃			35℃		
実施例121	(1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
122	(2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
123	(3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
124	(4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
125	(5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
126	(6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
127	(7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
128	(8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
129	(9)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
130	(10)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
131	(11)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
132	(12)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
133	(13)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
134	(14)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
135	(15)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
136	(16)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
137	(17)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
138	(18)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
139	(19)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
140	(20)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
141	(21)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
142	(22)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
143	(23)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
144	(24)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
145	(25)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
146	(26)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
147	(27)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
148	(28)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
149	(29)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150	(30)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
比較例5	(61)	○	△	×	△	×	×	×	×	×

【0175】

【表19】 現像液中の不溶物

例	非還元糖含有 現像処理液 No.	処理量 (m ² /L)								
		1	10	100	1	10	100	1	10	100
		放置温度 5℃			20~25℃			35℃		
実施例151	(31)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
152	(32)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
153	(33)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
154	(34)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
155	(35)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
156	(36)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
157	(37)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
158	(38)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
159	(39)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
160	(40)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
161	(41)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
162	(42)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
163	(43)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
164	(44)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
165	(45)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
166	(46)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
167	(47)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
168	(48)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
169	(49)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
170	(50)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
171	(51)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
172	(52)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
173	(53)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
174	(54)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
175	(55)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
176	(56)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
177	(57)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
178	(58)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
179	(59)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
180	(60)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
比較例 6	(62)	○	△	×	△	×	×	×	×	×

【0176】

【発明の効果】

本発明の製版方法によれば、画像記録層中の成分に起因する不溶物を良好に分散させて現像カスの発生を抑えることができ、現像カスの版面への付着を防止して、長期間安定に平版印刷版原版の現像処理を行うことができる。また、本発明の平版印刷版の製版方法によれば、現像性を維持しながら画像部に画像欠陥を招くことなく、エッジ調の高鮮鋭で鮮明な画像を形成することができる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 キシレノールをモノマー成分として組み込んだノボラック樹脂を含む画像記録材料からの製版にあたり、画像記録層成分に起因する現像カスの発生を抑え、安定した現像処理を可能にし、且つ高鮮鋭で鮮明な画像を形成し得る、製版方法を提供する。

【解決手段】 支持体上に、モノマー中にキシレノールを含むノボラック樹脂と、赤外線吸収染料とを含有する画像記録層を設けた感熱性ポジ型平版印刷版を赤外線露光後、アニオン界面活性剤及び両性界面活性剤からなる群から選ばれる少なくとも1種を含有するアルカリ現像処理液で現像することを特徴とする、平版印刷版の製版方法；該アニオン界面活性剤が芳香族型アニオン界面活性剤であり、該両性界面活性剤がアミノ酸型両性界面活性剤である上記の平版印刷版の製版方法。

特願 2 0 0 3 - 0 9 0 6 3 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 2 0 1]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 1 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社